





(19)



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11119373 A

(43) Date of publication of application: 30 . 04 . 99

(51) Int. CI

G03C 1/498

(21) Application number: 09296174

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22) Date of filing: 14 . 10 . 97

(71) Applicant: (72) Inventor:

SUZUKI HIROYUKI EZOE TOSHIHIDE YAMADA KOZABURO

(54) HEAT-DEVELOPABLE RECORDING MATERIAL

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO ΒE SOLVED: To obtain heat-developable recording material high in sensitivity, Dmax, and contrast and superior preservability, by incorporating an organic silver salt and a reducing agent and a specified compound.

SOLUTION: The heat-developable recording material contains an organic silver salt and a reducing agent and one of the compounds represented by the formula, in which each of R_1 - R_3 is, independently, H atom or a univalent substituent; Z is an electron withdrawing group or a silyl group; each of R₁ and Z, R₂ and R₃, R₁ and R₂, R₃ and Z may combine with each other to form a cyclic structure; at least one of R₁-R₃ and Z has a $-L_1-(R_4-L_2)_{n1}-(R_5)_{n2}-X$ group; each of R_4 and R_5 is a divalent aliphatic or aromatic group, each of L1 and L2 is a divalent bonding group; each of $\mathbf{n_1}$ and $\mathbf{n_2}$ is, independently, 0 or 1; and X is a group for promoting adsorption to a silver salt. When each of R₁-R₃ is a univalent group, they are embodied by a halogen atom, and alkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, and heterocyclic groups, and the like.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-119373

(43)公開日 平成11年(1999)4月30日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

G 0 3 C 1/498

502

FΙ

G 0 3 C 1/498

502

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 57 頁)

(21)出願番号

特願平9-296174

(22)出願日

平成9年(1997)10月14日

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 鈴木 博幸

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 江副 利秀

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 山田 耕三郎

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 弁理士 石井 陽一 (外1名)

(54) 【発明の名称】 熱現像記録材料

(57)【要約】

【課題】 高Dmax、高感度で、硬調性が十分であ り、かつ保存性に優れた熱現像記録材料を提供する。

【解決手段】 少なくとも1層の画像形成層を有する熱 現像記録材料において、有機銀塩と還元剤と一般式

(I) で表される化合物とを含有させる。

【化14】

一般式(1)

$$R_1$$
 Z R_2 R_3

[一般式(I)において、R₁、R₂およびR₃はそれぞ れ独立に水素原子または1価の置換基を表し、2は電子 吸引性基またはシリル基を表す。R₁とZ、R₂とR₃、 R,とR2およびR3とZはそれぞれ互いに結合して環状 構造を形成していてもよい。R₁、R₂、R₃およびZの うち、少なくとも一つは-L₁-(R₄-L₂)_{n1}-

(R₅)_{n2}-Xで表される基を有する。R₄およびR₅は

それぞれ2価の脂肪族基または芳香族基を表し、しょお よびしたはそれぞれ2価の連結基を表す。 n1および n2 はそれぞれ独立に0または1を表す。Xは銀塩への吸着 促進基を表す。〕

20

40

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも1層の画像形成層を有する熱現像記録材料において、有機銀塩と還元剤と一般式(I)で表される化合物とを含有することを特徴とする熱現像記録材料。

【化1】

一般式(1)

$$R_1$$
 Z R_2 R_3

[一般式(I)において、 R_1 、 R_2 および R_3 はそれぞれ独立に水素原子または 1 価の置換基を表し、Zは電子吸引性基またはシリル基を表す。 R_1 とZ、 R_2 と R_3 、 R_1 と R_2 および R_3 とZはそれぞれ互いに結合して環状構造を形成していてもよい。 R_1 、 R_2 、 R_3 およびZのうち、少なくとも一つは $-L_1$ - $(R_4$ - $L_2)_{31}$ -

 $(R_s)_{n^2}-X$ で表される基を有する。 R_4 および R_s はそれぞれ2価の脂肪族基または芳香族基を表し、 L_1 および L_2 はそれぞれ2価の連結基を表す。 n_1 および n_2 はそれぞれ独立に0または1を表す。Xは銀塩への吸着促進基を表す。]

【請求項2】一般式(H)で表されるヒドラジン誘導体を含有する請求項1に記載の熱現像記録材料。

【化2】

一般式(H)

$$R^2 - N - N - (G^1)_{m1} - R^1$$

[一般式(H)において、R¹は水素原子またはブロック基を表し、R²は脂肪族基、芳香族基またはヘテロ環基を表し、G¹は一CO一、一COCO一、一C(=S)一、一SO₂一、一SO一、一PO(R³)ー(R³はR¹に定義した基と同じ範囲内より選ばれ、R¹と異なっていてもよい。)、またはイミノメチレン基を表す。A¹およびA²は各々水素原子、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基またはアシル基を表し、少なくとも一方は水素原子である。m1は0または1であり、m1が0の時、R¹は脂肪族基、芳香族基またはヘテロ環基を表す。]

【請求項3】感光性ハロゲン化銀を含有する請求項1または2に記載の熱現像記録材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は熱現像記録材料に関し、特に印刷製版用に適している熱現像感光材料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】熱現像処理法を用いて写真画像を形成す 50

る熱現像感光材料は、例えば米国特許第3152904号、同3457075号、およびD. モーガン(Morgan)とB. シェリー(Shely) による「熱によって処理される銀システム(Thermally Processed Silver Systems)」(イメージング・プロセッシーズ・アンド・マテリアルズ(Imaging Processes and Materials) Neblette第8版、スタージ(Sturge)、V. ウォールワース(Walwort

版、スタージ(Sturge)、V. ウォールワース(Walwort h)、A. シェップ(Shepp) 編集、第2頁、1969年に 開示されている。

【0003】このような熱現像感光材料は、還元可能な銀源(例えば有機銀塩)、触媒活性量の光触媒(例えばハロゲン化銀)、銀の色調を制御する色調剤および還元剤を通常バインダーマトリックス中に分散した状態で含有している。熱現像感光材料は常温で安定であるが、露光後高温(例えば、80℃以上)に加熱した場合に還元可能な銀源(酸化剤として機能する)と還元剤との間の酸化還元反応を通じて銀を生成する。この酸化還元反応は露光で発生した潜像の触媒作用によって促進される。露光領域中の有機銀塩の反応によって生成した銀は黒色画像を提供し、これは非露光領域と対照をなし、画像の形成がなされる。

【0004】しかし現状ではこのような熱現像感光材料は、マイクロ用感材や、医療用感材として使用されることが多く、印刷用感材としてはごく一部使われているのみである。それは、得られる画像のDmaxが低く、階調が軟調なために、印刷用感材としては画質が著しく悪いからであった。

【0005】一方、近年レーザーや発光ダイオードの発達により、600~800mに発振波長を有するスキャ30 ナーやイメージセッターが広く普及し、これらの出力機に適正を有する、感度、Dmaxが高く、かつ硬調な感材の開発が強く望まれていた。

【0006】また、近年印刷分野において環境保全、省スペースの観点から処理廃液の減量が強く望まれている。そこで、レーザー・イメージセッターにより効率的に露光させることができ、高解像度および鮮明さを有する黒色画像を形成することができる印刷用途の光感光性熱現像写真材料に関する技術が必要とされている。これら光感光性熱現像写真材料では、溶液系処理化学薬品の使用をなくし、より簡単で環境を損なわない熱現像処理システムを顧客に対して供給することができる。

【0007】ところで、米国特許第3667958号には、ポリヒドロキシベンゼン類とヒドロキシルアミン類、レダクトン類またはヒドラジン類を併用した熱現像感光材料が高い画質識別性と解像力を有することが記載されているが、この還元剤の組合せはカブリの上昇を引き起こしやすいことがわかった。

【0008】また、Dmaxが高く、階調が硬調である 熱現像記録材料を得る方法として、米国特許第5496 695号に記載されているヒドラジン誘導体を感材に添

加する方法がある。これにより、高Dmax、超硬調な 熱現像記録材料を得ることができるが、感度、硬調性、 Dmax、Dmin、化合物の保存性などすべてに満足 しうるレベルには達していないことがわかった。

【0009】また、欧州特許第762196A1号に記載されているヒドラジン誘導体を使用することで、硬調性や化合物の保存性に改善は見られたものの、やはり、未だ満足のいくレベルには達していないことがわかった。

【0010】さらに米国特許第5545515号または 10 米国特許第5635339号には、アクリロニトリル類 をCo-developerとして用いる例が示されているが、ここ で用いられた化合物では、十分満足な硬調性が得られ ず、また黒ポツの発生が見られた。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は感度、 Dmaxが高く、硬調であり、かつ保存性に優れた熱現 像記録材料を提供することである。特に、画質がよく、 湿式処理が必要ない完全ドライ処理の印刷製版用感光材 料を提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は以下の事項によって達成された。

(1) 少なくとも1層の画像形成層を有する熱現像記録 材料において、有機銀塩と還元剤と一般式(I)で表さ れる化合物とを含有することを特徴とする熱現像記録材 料。

[0013]

【化3】

一般式(1)



【0014】 [一般式(I) において、 R_1 、 R_2 および R_3 はそれぞれ独立に水素原子または1価の置換基を表し、Zは電子吸引性基またはシリル基を表す。 R_1 と Z、 R_2 と R_3 、 R_1 と R_2 および R_3 とZはそれぞれ互いに結合して環状構造を形成していてもよい。 R_1 、 R_2 、 R_3 およびZのうち、少なくとも一つは $-L_1$ —(R_4 — L_2) n_1 —(R_5) n_2 —Xで表される基を有する。 R_4 および R_5 はそれぞれ2価の脂肪族基または芳香族基を表し、 L_1 および L_2 はそれぞれ2価の連結基を表す。 n_1 および n_2 はそれぞれ独立に0または1を表す。Xは銀塩への吸着促進基を表す。]

(2) 一般式(H)で表されるヒドラジン誘導体を含有する上記(1)に記載の熱現像記録材料。

[0015]

【化4】

一般式(H)

$$R^2 - N - N - (-G^1)_{m1} - R^1$$

【0016】 [一般式 (H) において、R'は水素原子またはブロック基を表し、R'は脂肪族基、芳香族基またはヘテロ環基を表し、G'はーCO一、一COCO一、一C (=S) 一、一SO2一、一SO一、一PO(R') ー (R')はR'に定義した基と同じ範囲内より選ばれ、R'と異なっていてもよい。)、またはイミノメチレン基を表す。A'およびA'は各々水素原子、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基またはアシル基を表し、少なくとも一方は水素原子である。m1は0または1であり、m1が0の時、R'は脂肪族基、芳香族基またはヘテロ環基を表す。]

4

(3) 感光性ハロゲン化銀を含有する上記(1) または(2) に記載の熱現像記録材料。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 20 本発明の熱現像記録材料は、少なくとも1層の画像形成層を有し、有機銀塩と還元剤とを含有し、さらに好ましくは感光性ハロゲン化銀を含有する熱現像感光材料である。そして、特には硬調な印刷用感材であることが好ましい。

【0018】このような熱現像記録材料において、一般式(I)で表される化合物を含有させることによって、十分満足な硬調性が得られ、かつ保存安定性に優れたものとなる。また、Dmaxが高く、高感度となる。そして、硬調な画像を得る上では、ヒドラジン誘導体との併30 用もまた好ましい。

【0019】これに対し、一般式(I)と類似のアクリロニトリル系の化合物では、硬調性と保存安定性の両立を図ることができない。

【0020】次に一般式(I)で表される化合物につい て詳しく説明する。一般式 (I) において、R₁、R₂お よびR₃は、それぞれ独立に水素原子または1価の置換 基を表す。R₁、R₂およびR₂が1価の置換基を表すと き、1価の置換基の例として例えばハロゲン原子(フッ 素原子、クロル原子、臭素原子もしくは沃素原子)、ア 40 ルキル基(アラルキル基、シクロアルキル基、活性メチ ン基などを含む)、アルケニル基、アルキニル基、アリ ール基、複素環基、4級化された窒素原子を含むヘテロ 環基 (例えばピリジニオ基)、アシル基、アルコキシカ ルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイ ル基、カルボキシ基もしくはその塩、スルホニルカルバ モイル基、アシルカルバモイル基、スルファモイルカル バモイル基、カルバゾイル基、オキサリル基、オキサモ イル基、シアノ基、チオカルバモイル基、ヒドロキシ基 もしくはその塩、アルコキシ基(エチレンオキシ基もし 50 くはプロピレンオキシ基単位を繰り返し含む基を含

30

む)、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオ キシ基(アルコキシもしくはアリールオキシ)カルボニ ルオキシ基、カルバモイルオキシ基、スルホニルオキシ 基、アミノ基、(アルキル、アリール、もしくはヘテロ 環) アミノ基、N-置換の含窒素へテロ環基、アシルア ミノ基 (アミド基)、スルホンアミド基、ウレイド基、 チオウレイド基、イミノ基、(アルコキシもしくはアリ ールオキシ) カルボニルアミノ基、スルファモイルアミ ノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド基、ヒド ラジノ基、4級のアンモニオ基、オキサモイルアミノ 基、(アルキルもしくはアリール)スルホニルウレイド 基、アシルウレイド基、アシルスルファモイルアミノ 基、ニトロ基、メルカプト基もしくはその塩、(アルキ ル、アリール、もしくはヘテロ環)チオ基、(アルキル もしくはアリール)スルホニル基、(アルキルもしくは アリール)スルフィニル基、スルホ基もしくはその塩、 スルファモイル基、アシルスルファモイル基、スルホニ ルスルファモイル基もしくはその塩、リン酸アミドもし くはリン酸エステル構造を含む基、シリル基、スタニル 基等が挙げられる。

【0021】これら1価の置換基は、これら置換基でさらに置換されていてもよい。

【0022】一般式(I)においてZで表される電子吸 引性基とは、ハメットの置換基定数σρが正の値を取り うる置換基のことであり、具体的には、シアノ基、アル コキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カ ルバモイル基、イミノ基、チオカルボニル基、スルホン アミド基、スルファモイル基、アルキルスルホニル基、 アリールスルホニル基、ニトロ基、ハロゲン原子、パー フルオロアルキル基、アシル基、ホルミル基、ホスホリ ル基、カルボキシ基(もしくはその塩)、スルホ基(も しくはその塩)、ヘテロ環基、アルケニル基、アルキニ ル基、アシルオキシ基、アシルチオ基、スルホニルオキ シ基、またはこれら電子吸引性基で置換されたアリール 基等である。ここにヘテロ環基としては、飽和もしくは 不飽和のヘテロ環基で、例えばピリジル基、キノリル 基、ピラジニル基、ベンゾトリアゾリル基、イミダゾリ ル基、ベンズイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、 1, 3-オキサゾリジン-2, 4-ジオン-3-イル 基、ヒダントイン-1-イル基、スクシンイミド基、フ タルイミド基等がその例として挙げられる。

【0023】一般式(I)においてZで表される電子吸引性基は、さらに置換基を有していてもよく、その置換基としては、一般式(I)の R_1 , R_2 および R_3 が1価の置換基を表す時に有していてもよい置換基と同じものが挙げられる。

【0024】一般式(I)においてR₁とZ、R₂とR₃、R₁とR₂、或いはR₃とZは、互いに結合して環状構造を形成していてもよいが、この時形成される環状構造とは、飽和の炭素環もしくは飽和のヘテロ環である。

【0025】一般式(I)においてZで表される電子吸引 性基として好ましくは、総炭素数0~20の以下の基、 即ち、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アリールオ キシカルボニル基、カルバモイル基、イミノ基、スルフ アモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニ ル基、ニトロ基、パーフルオロアルキル基、アシル基、 ホルミル基、ホスホリル基、アシルオキシ基、アシルチ オ基、または任意の電子吸引性基で置換されたフェニル 基等であり、さらに好ましくは、シアノ基、アルコキシ カルボニル基、カルバモイル基、イミノ基、スルファモ イル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル 基、アシル基、ホルミル基、ホスホリル基、トリフルオ ロメチル基、または任意の電子吸引性基で置換されたフ エニル基等であり、特に好ましくはシアノ基、ホルミル 基、アシル基、アルコキシカルボニル基、イミノ基また はカルバモイル基であり、最も好ましくはシアノ基、ま

【0026】一般式(1)においてZで表されるシリル基として好ましくは、具体的にトリメチルシリル基、tーブチルジメチルシリル基、フェニルジメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、トリメチルシリルジメチルシリル基等である。

たはホルミル基である。

【0027】一般式(I)においてR₁, R₂, およびR₃ で表される1価の置換基として好ましくは、総炭素数0~25の基で、具体的には上述の一般式(I)のZで表される電子吸引性基と同義の基、およびアルキル基、ヒドロキシ基(もしくはその塩)、メルカプト基(もしくはその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基、ウレイド基、アミド基、または置換もしくは無置換のアリール基等が挙げられる。

【0028】一般式(I)において、R1は好ましくは電子 吸引性基またはアリール基もしくはアリールチオ基であ る。R₁が電子吸引性基を表す時、好ましくは、シアノ 基、ニトロ基、アシル基、ホルミル基、アルコキシカル ボニル基、アリールオキシカルボニル基、イミノ基、ア ルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、カルバモ イル基、スルファモイル基、トリフルオロメチル基、ホ スホリル基、チオカルボニル基、ハロゲン原子、カルボ キシ基(もしくはその塩)、または飽和もしくは不飽和 のヘテロ環基であり、さらにシアノ基、アシル基、ホル ミル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、イ ミノ基、スルファモイル基、カルボキシ基(もしくはそ の塩)、または飽和もしくは不飽和のヘテロ環基が好ま しい。特に好ましくはシアノ基、ホルミル基、アシル 基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、または 飽和もしくは不飽和のヘテロ環基である。

【0029】R₁がアリール基を表す時、好ましくは総 50 炭素数6~20の、置換もしくは無置換のフェニル基で

あり、置換基としては、任意の置換基が挙げられる。

【0030】一般式(I)においてR₂およびR₃で表される1価の置換基として好ましくは、具体的に、上述の一般式(I)のZで表される電子吸引性基と同義の基、アルキル基、ヒドロキシ基(もしくはその塩)、メルカプト基(もしくはその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基、ウレイド基、置換もしくは無置換のフェニル基、またはヘテロ環基等であり、特に好ましくはヒドロキシ基(もしくはその塩)、メルカプト基(もしくはその塩)、アルコキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、ヘテロ環チオ基、またはヘテロ環基等である。

【0031】一般式(I)においてZとR₁、或いはまたR₂とR₃とが環状構造を形成する場合もまた好ましい。この場合に形成される環状構造は、総炭素数1~25の、飽和の炭素環もしくは飽和のヘテロ環である。

【0032】一般式(1)においてR₄、R₅は2価の脂肪族基または芳香族基を表す。2価の脂肪族基とは、置換もしくは無置換で、直鎖、分岐、もしくは環状のアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基であり、2価の芳香族基とは単環もしくは2環のアリーレン基である。R₄およびR₅として好ましくはアルキレン基またはアリーレン基であり、さらに好ましくはR₄がフェニレン基、R₅がフェニレン基またはアルキレン基を表すときである。

【0033】一般式(I)においてL1、L2で表される 2価の連結基とは、-O-、-S-、-N(R_N)-(R_nは水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基ま たはアリール基を表す。)、-CO-、-C (=S) -、-SO₂-、-SO-、-P(O) -、アルキレン 基、アリーレン基、飽和もしくは不飽和のヘテロ環基等 の基の単独、またはこれらの基の組み合わせからなる基 である。ここで組み合わせからなる基を具体的に示せ ば、 $-CON(R_N)$ -、 $-SO_2N(R_N)$ -、-COO-, -N (R_N) CON (R_N) -, -N (R_N) CS $N (R_N) - N (R_N) SO_2N (R_N) - SO_2$ $N (R_N) CO - - SO_2N (R_N) CON (R_N) -$ -N (R_N) COCON (R_N) - - CON (R_N) C O-、-S-アルキレン基-CONH-、-O-アルキ レン基-CONH-、-O-アルキレン基-NHCO -, -N (R_N) N (R_N) CONH-, -NHCO- \mathcal{T} リーレン基-SO2NH-、-OCH2-、-OCH2C H₂-、-SCH₂-、-S-アリーレン基、-OCH₂ ーアリーレン基、-N(R_s)CH₂-、-OSO₂-、 - SO2-アリーレン基-、-SSO2-等の基が挙げら れる。なおこれらの基は左右どちらから連結されていて もよい。n₁、n₂は0または1である。一般式(I)に おいて、Xはハロゲン化銀もしくは有機銀塩への吸着促 50 進基を表し、その好ましい例としては、チオアミド基、 メルカプト基または5ないし6員の含窒素へテロ環基が 挙げられる。チオアミド吸着促進基としては、下記式

[0034]

【化5】



【0035】で表される2価の基であり、環構造の一部であっても良いし、また好ましくは非環式チオアミド基であることができる。有用なチオアミド吸着促進基は、例えば米国特許4,030,925号、同4,031,127号、同4,080,207号、同4,245,037号、同4,255,511号、同4,266,013号および同4,276,364号ならびにリサーチ・ディスクロージャー(Research Disclosure)第151巻、1976年11月、15162項、および同第176巻、1978年12月、17626項に開示されているものから選ぶことができる。特に好ましいチオアミド基は下記式(II)で示されるものである。

[0036]

【化6】

$$R_6 - E_1 - C - E_2 - (II)$$

【0037】式中、 E_1 および E_2 の一方は-N(R_1) -を表し、他方は-O-、-S-または-N (R_8) -を表す。 R_6 は水素原子、脂肪族基、もしくは芳香族基を表すが、または E_1 もしくは E_2 と互いに結合して5もしくは6員複素環を形成する。 R_7 および R_8 はそれぞれ水素原子、脂肪族基、もしくは芳香族基である。

【0038】式(II)で表されるチオアミドとして は、チオ尿素、チオウレタン、ジチオカルバミン酸エス テルである。またEiまたはEiとRiとが互いに結合し て環を形成する場合の例としては、メロシアニン色素の 酸性核としてみられるものが挙げられ、例えば4-チア ゾリン-2-チオン、チアゾリジン-2-チオン、4-オキサゾリン-2-チオン、オキサゾリジン-2-チオ 40 ン、2-ピラゾリン-5-チオン、4-イミダゾリン-2-チオン、2-チオヒダントイン、ローダニン、イソ ローダニン、2-チオー2,4-オキサゾリジン、チオ バルビツール酸、テトラゾリン-5-チオン、1,2, 4-トリアゾリン-3-チオン、1,3,4-チアジア ゾリン-2-チオン、1,3,4-オキサジアゾリン-2-チオン、ベンズイミダゾリン-2-チオン、ベンズ オキサゾリン-2-チオンおよびベンゾチアゾリン-2 ーチオンなどであり、これらはさらに置換されていても よい。

【0039】メルカプト吸着促進基としては、脂肪族メ



ルカプト基、芳香族メルカプト基、またはヘテロ環メル カプト基(SH基が結合する炭素の隣が窒素原子の場合 は互変異性体である環形成チオアミド基としてすでに述 べた) が挙げられる。脂肪族メルカプト基としてはメル カプトアルキル基(例えばメルカプトエチル基やメルカ プトプロピル基など)、メルカプトアルケニル基(例え ばメルカプトプロペニル基など) およびメルカプトアル キニル基(例えばメルカプトブチニル基など)が挙げら れる。芳香族メルカプト基の例としては、環形成チオア ミド基で述べたものに加え、例えば4ーメルカプトピリ ジル基、5-メルカプトキノリニル基、6-メルカプト ベンゾチアゾリル基などが挙げられる。

【0040】5ないし6員の含窒素ヘテロ環吸着促進基 としては、窒素、酸素、硫黄および炭素の組み合わせか らなる5員ないし6員の含窒素へテロ環(縮合環を有し ていてもよい)から誘導される基が挙げられる。これら のうち、含窒素ヘテロ環の好ましいものとしては、ベン ゾトリアゾール、トリアゾール、テトラゾール、インダ ゾール、ベンズイミダゾール、イミダゾール、ベンゾチ アゾール、チアゾール、ベンゾオキサゾール、オキサゾ ール、チアジアゾール、オキサジアゾール、トリアジン 等が挙げられる。これらはさらに適当な置換基を有して もよい。含窒素ヘテロ環としてさらに好ましくはイミノ 銀を形成するもので例えばベンゾトリアゾール、トリア ゾール、テトラゾール、インダゾールであり、最も好ま しくはベンゾトリアゾールである。

【0041】含窒素ヘテロ環基の好ましい具体例を挙げ ると、例えば、ベンゾトリアゾール-5-イル、6-ク ロロベンゾトリアゾール-5-イル、ベンゾトリアゾー $\nu - 5 -$ カルボニル、5 -フェニル- 1, 3, 4 -トリ アゾールー2ーイル、4ー(5-メチルー1,3,4-トリアゾールー2ーイル) ベンゾイル、1Hーテトラゾ ールー5-イルおよび3-シアノインダゾールー5-イ ル等が挙げられる。

【0042】一般式(I)におけるXとして好ましいも のは環状のチオアミド基(すなわちメルカプト置換含窒 素ヘテロ環基で、例えば2-メルカプトチアジアゾリル 基、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾリル基、5 -メルカプトテトラゾリル基、2-メルカプト-1, 3, 4-オキサジアゾリル基、2-メルカプトベンズオ*40

* キサゾリル基など)、または含窒素へテロ環基(例えば ベンゾトリアゾリル基、ベンズイミダゾリル基、インダ ブリル基など) である。

10

【0043】特に好ましくは、2-メルカプトチアジア ゾリル基、5ーメルカプトテトラゾリル基、3ーメルカ プト-1, 2, 4-トリアゾリル基、およびベンゾトリ アゾリル基であり、最も好ましいのは3-メルカプトー 1,2,4-トリアゾリル基、および5-メルカプトテ トラゾリル基である。

【0044】一般式(I)で表される化合物の中で、好 ましいものとしてはZがシアノ基、ホルミル基、アシル 基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基を表し、 R₁が電子吸引性基またはアリール基を表し、R₂または R₃のどちらか一方が水素原子で他方がヒドロキシ基 (もしくはその塩)、メルカプト基(もしくはその 塩)、アルコキシ基、アルキルチオ基、ヘテロ環オキシ 基、ヘテロ環チオ基、ヘテロ環基を表し、Xが2-メル カプトチアジアゾリル基、5-メルカプトテトラゾリル 基、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾリル基、ベ ンゾトリアゾリル基を表す化合物である。R₂またはR₃ のどちらか一方が水素原子で他方がヒドロキシ基(もし くはその塩)、メルカプト基(もしくはその塩)を表す とき、 L_1 は-O-、-S-、-N (R_s) -、-CO一、アルキレン基、アリーレン基、飽和もしくは不飽和 のヘテロ環基等やこれらの組み合わせが好ましい。この 時、L₁を有する基としてはR₁が好ましく、n₁、n₂の 値としては0が好ましい。R₂またはR₃のどちらか一方 が水素原子で、他方がアルコキシ基、アルキルチオ基、 ヘテロ環オキシ基、ヘテロ環チオ基、ヘテロ環基を表す とき、L₁は-O-、-S-、-N(R_N)-、-CO -、-C(= S) -、- S O₂-、-P(O) -、アル キレン基、アリーレン基、飽和もしくは不飽和のヘテロ 環基等やこれらの組み合わせが好ましい。この時、L₁ を有する基としてはR₁、R₂またはR₃が好ましく、 n₁、n₂の値としては0が好ましい。

【0045】以下に本発明に用いられる化合物を列記す るが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0046]

【表 1 】

P	-CN	-CO ₂ CH ₂ CH ₃	−SO ₂ CH ₃	O H -P(OC ₄ H ₉) ₂	-сно
—och₂ch₂n N≥n Sh	l-1a	l-1b	I -1c	l-1d	l-1e
-0-()-N ^{N=N} SH	I-2a	I-2b	l-2c	1-2d	l-2e
HS-(N-N N-N -OCH₂CONH-(S)	I-3a	l-3b	1-3c	I-3d	l-3e
HS→ ^N , _N N-N -SCH ₂ -{_}>NHSO ₂ -{_}>	l-4a	l-4b	I-4c	I-4 d	I-4e
O N-N -OCH₂CNH(≯-SH	I-5a	l-5b	I-5c	I-5d	I - 5e
-S-√N SH -S-√N SH CH3	l-6a	I-6 b	I-6c	I-6d	1-6e
CH₃ -OCH₂-Ó-N-N SH	I-7a	l-7b	i-7c	I-7d	l-7e
N-N -SCH₂CH₂S-ℓ \$—SH N I Ph	1-8a	l-8b	l-8c	I-8d	l-8e

【0047】 【表2】

13

1

	<u> </u>				
R Y	-CN	−CO ₂ CH ₃	-SO₂Ph	O II -P(OC ₄ H ₉) ₂	-сно
OCH ₂ -NHSO ₂	l-9a	l-9b	I-9c	i-9d	l-9 e
-och₂conh	l-10a	I-10b	I-10c	I-10d	I-10e
-s→N N	l-11a	l-11b	l-11c	l-11d	I-11e
-sch₂ch₂conh	I-12a	l-12b	I-12c	I-12d	I-12e
SH SNN -OCH2-NHSO2-N	l-13a	l-13b	I-13c	l-13d	I-13e
OCH₂CH₂S—(S N-N	i-14a	l-14b	I-14c	I-14d	l-14e
−s— ^{N-N} S ^N SH	l-15a	l-15b	l-15c	l-15d	I-15e
—sch₂-⟨¯¯⟩—⟨°s N-N	l-16a	I-16b	I-16c	l-16d	I-16e

[0048] 【表3】

(9)

特開平11-119373

15

R R'

16

Y R,R'	-CHO	-Сно -сно	-сно, -сно	⊸°D, -cn	-CN,
SH HN N -OCH ₂ NHSO ₂	l-17a	l-17b	l-17c	I-17d	l-17e
-OCH₂CONH-	I-18a	I-18b	1-18c	I-18d	l-18e
-SCH ₂ CH ₂ CONH	l-19a	l-19b	l-19c	I-19d	I-19e
HS-,N -SCH ₂ -(-)-NHSO ₂ -(-)	l-20a	l-20b	i-20c	I-20d	l-20e
S -OCH₂CH₂NHCNHCH₃	l-21a	l-21b	l-21c	l-21d	I-21e
-s-€-NHCNH-€H	l-22a	I-22b	I-22c	1-22d	I-22e
-och₂-SH	l-23a	I-23b	I-23c	I-23d	I-23e
-s	l-24a	l-24b	I-24c	l-24d	I-24e

[0049]

【表4】

(10)

特開平11-119373

18

17
RCN
Y

. 1

HY					
Y R	-ONa	-SNa	−ОС ₂ Н ₅	-N N	-N.N.N
HS-VNHC- CH ₃	I-25a	l-25b	I-25¢	I-25d	l-25e
N NHC NHC	I-26a	1-26b	I-26c	I-26d	l-26e
HSSS	I-27a	i-27b	I-27c	i-27d	l-27e
S O PhCH2NHCNH(CH2)3OC	I-28a	l-28b	I-28c	l-28d	I-28e
N NHC-NHC-	I-29a	l-29b	I-29c	I-29d	I-29e
HS N SO ₂ —	1-30a	I-30b	I-30c	l-30d	I-30e
S SO ₂ —	I-31a	l-31b	I-31c	l-31d	l-31e
S S SO ₂	J-32a	I-32b	I-32c	l-32d	I-32e

【0050】 【表5】

(11)

特開平11-119373

20

R',R"	H, 0, 20		—Н, — Si(CH ₃) ₃	—н, —	(s)
HS—(N-N 0 CH₃—NHC—	l-33a	l-33b	I-33c	l-33d	I-33e
N-NHC-	l-34a	l-34b	I-34c	l-34d	I-34e
HS-LS-S-C	l-35a	I-35b	I-35c	I-35d	I-35e
S C PhCH₂NHCNH(CH₂)₃OC —	I-36a	l-36b	I-36c	1-36d	1-36e
HS S NHC	I-37a	l-37b	I-37c	1-37d	I-37e
HS N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	I-38a	l-3 8 b	I-38c	l-38d	1-38e
S SO ₂ —	I-39a	l-39b	I-39c	I-39d	I-39e
S SO ₂ — HS	1-40a	I-40b	I-40c	l-40d	I-40ə

[0051]

【表6】

【0052】 【表7】

【0053】本発明の一般式(I)で表される化合物は、公知の種々の方法により合成することができる。個々の化合物によってその合成法は最適なものが選ばれるため、一般的となりうる合成法を挙げることができないが、その中でも有用なルートの例を幾つか以下に示す。

【0054】(合成例)

(例示化合物 I-1aの合成) 1-ヒドロキシエチルー 5-メルカプトテトラゾール15gのアセトニトリル1 00ml溶液にトリエチルアミン13mlを加えて氷冷 した後、クロロギ酸フェニル18gを滴下して1時間攪 拌した。反応溶液に酢酸エチル、希塩酸を加えて生成物 を抽出した後、乾燥、濃縮した。この粗生成物にトルエ ン80ml、エトキシメチレンマロニトリル12g、炭 酸カリウム 0.5 gを加えて 4 時間加熱還流し、生成す るエタノールを除いた。放冷後、溶媒を留去し、カラム クロマトグラフィー精製を行うことで例示化合物 I-1 aを6g得た。なお、反応に用いた1-ヒドロキシエチ ルー5-メルカプトテトラゾールは以下に示す方法によ り合成した。アジ化ナトリウム20gの水溶液200m 1を80℃に加熱しながら、2-ヒドロキシエチルイソ シアネート32gを徐々に加えた後、さらに2時間加熱 攪拌した。放冷後、塩化ナトリウム、濃塩酸を加えて氷 冷することで析出した固体をろ取して1ーヒドロキシエ チルー5-メルカプトテトラゾール45gを得た。

*【0055】(例示化合物 I-1bの合成)例示化合物 I-1aの合成において、エトキシメチレンマロノニト リルの代わりにエトキシメチレンシアノ酢酸エチルを用 30 いる以外は全く同様の方法で例示化合物 I-1bを得た。

【0056】 (例示化合物 I-31aの合成)

(合成中間体1の合成) 3-ニトロフェニルスルホニルアセトニトリルを鉄還元することで得られた3-アミノフェニルスルホニルアセトニトリル10gのアセトニトリル80m1溶液に、シクロヘキシルイソチオシアネート7gのアセトニトリル30m1溶液を加え、40℃で3時間攪拌した。反応溶液を氷冷することで析出した固体をろ取した後、アセトニトリルより再結晶することで合成中間体1 13gを得た。

[0057]

【化7】

合成中間体1

エ 【0058】 (例示化合物 I-31aの合成) 合成中間 *50 体1 3gのテトラヒドロフラン50ml溶液を氷冷し た後、水素化ナトリウム0.2gを徐々に加えて15分 攪拌した。この溶液にギ酸エチル1gを加えて室温で2 時間攪拌した。溶媒を留去した後、メタノールを加えて 沈殿する固体をろ取することで例示化合物 I-31a 2gを得た。

【0059】本発明の一般式(I)で表される化合物 は、水または適当な有機溶媒、例えばアルコール類(メ タノール、エタノール、プロパノール、フッ素化アルコ ール)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン)、 ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、メチル セロソルブなどに溶解して用いることができる。

【0060】また、すでによく知られている乳化分散法 によって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフ ェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフ タレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサノン などの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を 作製して用いることができる。あるいは固体分散法とし て知られている方法によって、粉末を水の中にボールミ ル、コロイドミル、あるいは超音波によって分散し用い ることができる。

【0061】本発明の一般式(I)で表される化合物 は、支持体に対して画像形成層側の層、すなわち画像形 成層あるいは他のどの層に添加してもよいが、画像形成 層あるいはそれに隣接する層に添加することが好まし ٧١.

【0062】本発明の一般式(I)で表される化合物の 添加量は銀1モルに対し、1×10⁶~1モルが好まし く、1×10⁻⁵~5×10⁻¹モルがより好ましく、2× 10⁻⁵~2×10⁻¹モルが最も好ましい。これらの化合 物は1種のみを用いても2種以上を併用してもよい。

【0063】本発明の熱現像記録材料は一般式(H)で 表されるヒドラジン誘導体を含有することが好ましい。

【0064】次に一般式(H)によって表される本発明 に好ましく用いられるヒドラジン誘導体について説明す

[0065] 【化8】

一般式(H)

$$R^2 - N - N - (-G^1)_{m1} - R^1$$
 $A^1 A^2$

50

【0066】一般式(H)中、R²は脂肪族基、芳香族 基、またはヘテロ環基を表し、R¹は水素原子またはブ ロック基を表し、G'は-CO-, -COCO-, -C(= S) -, -SO₂-, -SO-, -PO(R³)- (R³はR¹に定 義した基と同じ範囲内より選ばれ、R'と異なっていて もよい。)、またはイミノメチレン基を表す。A¹、A² はともに水素原子、あるいは一方が水素原子で他方が置 換もしくは無置換のアルキルスルホニル基、または置換 もしくは無置換のアリールスルホニル基、または置換も

しくは無置換のアシル基を表す。m1は0または1であ り、m1が0の時、R1は脂肪族基、芳香族基、または ヘテロ環基を表す。

【0067】一般式(H)において、R2で表わされる 脂肪族基は好ましくは炭素数1~30の置換もしくは無 置換の、直鎖、分岐または環状のアルキル基、アルケニ ル基、アルキニル基である。

【0068】一般式(H)において、R2で表わされる 芳香族基は単環もしくは縮合環のアリール基で、例えば ベンゼン環、ナフタレン環から誘導されるフェニル基、 ナフチル基が挙げられる。R2で表わされるヘテロ環基 としては、単環または縮合環の、飽和もしくは不飽和 の、芳香族または非芳香族のヘテロ環基で、これらの基 中のヘテロ環としては、例えば、ピリジン環、ピリミジ ン環、イミダゾール環、ピラゾール環、キノリン環、イ ソキノリン環、ベンズイミダゾール環、チアゾール環、 ベンゾチアゾール環、ピペリジン環、トリアジン環、モ ルホリン環、ピペリジン環、ピペラジン環等が挙げられ る。

20 【0069】R²として好ましいものはアリール基、ア ルキル基、または芳香族へテロ環基である。

【0070】R²は置換されていてもよく、代表的な置 換基としては例えばハロゲン原子(フッ素原子、クロル 原子、臭素原子、または沃素原子)、アルキル基(アラ ルキル基、シクロアルキル基、活性メチン基等を含 む)、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、複素 環基、4級化された窒素原子を含むヘテロ環基(例えば ピリジニオ基)、アシル基、アルコキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボ 30 キシ基またはその塩、スルホニルカルバモイル基、アシ ルカルバモイル基、スルファモイルカルバモイル基、カ ルバゾイル基、オキサリル基、オキサモイル基、シアノ 基、チオカルバモイル基、ヒドロキシ基、アルコキシ基 (エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ基単位を 繰り返し含む基を含む)、アリールオキシ基、ヘテロ環 オキシ基、アシルオキシ基、(アルコキシもしくはアリ ールオキシ) カルボニルオキシ基、カルバモイルオキシ 基、スルホニルオキシ基、アミノ基、 (アルキル, アリ ール、またはヘテロ環)アミノ基、N-置換の含窒素へ テロ環基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、ウレイ ド基、チオウレイド基、イミド基、(アルコキシもしく はアリールオキシ)カルボニルアミノ基、スルファモイ ルアミノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド 基、ヒドラジノ基、4級のアンモニオ基、オキサモイル アミノ基、 (アルキルもしくはアリール) スルホニルウ レイド基、アシルウレイド基、アシルスルファモイルア ミノ基、ニトロ基、メルカプト基、 (アルキル, アリー ル、またはヘテロ環)チオ基、(アルキルまたはアリー ル)スルホニル基、(アルキルまたはアリール)スルフ ィニル基、スルホ基またはその塩、スルファモイル基、

(15)

10

30

40

28

アシルスルファモイル基、スルホニルスルファモイル基 またはその塩、リン酸アミドもしくはリン酸エステル構 造を含む基、シリル基、スタニル基等が挙げられる。

【0071】これら置換基は、これら置換基でさらに置 換されていてもよい。

【0072】R²が有していてもよい置換基として好ま しいものは、R²が芳香族基またはヘテロ環基を表す場 合、アルキル基(活性メチレン基を含む)、アラルキル 基、ヘテロ環基、置換アミノ基、アシルアミノ基、スル ホンアミド基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、 イミド基、チオウレイド基、リン酸アミド基、ヒドロキ シ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ 基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキ シカルボニル基、カルバモイル基、カルボキシ基 (その 塩を含む)、(アルキル、アリール、またはヘテロ環) チオ基、スルホ基 (その塩を含む)、スルファモイル 基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基等が挙げられ

【0073】またR2が脂肪族基を表す場合は、アルキ ル基、アリール基、ヘテロ環基、アミノ基、アシルアミ ノ基、スルホンアミド基、ウレイド基、スルファモイル アミノ基、イミド基、チオウレイド基、リン酸アミド 基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、 アシルオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボ キシ基(その塩を含む)、(アルキル,アリール,また はヘテロ環) チオ基、スルホ基(その塩を含む)、スル ファモイル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基等が

【0074】一般式(H)において、R1は水素原子ま たはブロック基を表すが、ブロック基とは具体的に、脂 肪族基(具体的にはアルキル基、アルケニル基、アルキ ニル基)、芳香族基(単環もしくは縮合環のアリール 基)、ヘテロ環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、 アミノ基またはヒドラジノ基を表す。

【0075】R'で表わされるアルキル基として好まし くは、炭素数1~10の置換もしくは無置換のアルキル 基であり、例えばメチル基、エチル基、トリフルオロメ チル基、ジフルオロメチル基、2-カルボキシテトラフ ルオロエチル基,ピリジニオメチル基、ジフルオロメト キシメチル基、ジフルオロカルボキシメチル基、3-ヒ ドロキシプロピル基、ヒドロキシメチル基、3-メタン スルホンアミドプロピル基、ベンゼンスルホンアミドメ チル基、トリフルオロアセチルメチル基、ジメチルアミ ノメチル基、フェニルスルホニルメチル基、 o ーヒドロ キシベンジル基、メトキシメチル基、フェノキシメチル 基、4ーエチルフェノキシメチル基、フェニルチオメチ ル基、t-ブチル基、ジシアノメチル基、ジフェニルメチ ル基、トリフェニルメチル基、メトキシカルボニルジフ ェニルメチル基、シアノジフェニルメチル基、メチルチ 50 分を残余分子から分裂させ、-G'-R'部分の原子を含

オジフェニルメチル基などが挙げられる。アルケニル基 として好ましくは炭素数1~10のアルケニル基であ り、例えばビニル基、2-エトキシカルボニルビニル 基、2-トリフルオロー2-メトキシカルボニルビニル 基、2,2-ジシアノビニル基、2-シアノ-2-メト キシカルボニルビニル基等が挙げられる。アルキニル基 として好ましくは炭素数1~10のアルキニル基であ り、例えばエチニル基、2-メトキシカルボニルエチニ ル基等が挙げられる。アリール基としては単環もしくは 縮合環のアリール基が好ましく、ベンゼン環を含むもの が特に好ましい。例えばフェニル基、パーフルオロフェ ニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2-メタンスル ホンアミドフェニル基、 2-カルバモイルフェニル 基、4、5-ジシアノフェニル基、2-ヒドロキシメチ ルフェニル基、2、6-ジクロロ-4-シアノフェニル 基、2-クロロー5-オクチルスルファモイルフェニル 基などが挙げられる。

【0076】ヘテロ環基として好ましくは、窒素、酸 素、および硫黄原子のなかの少なくとも1つの原子を含 む5~6員の、飽和もしくは不飽和の、単環もしくは縮 合環のヘテロ環基で、例えばモルホリノ基、ピペリジノ 基(N-置換)、イミダゾリル基、インダゾリル基 (4-ニトロインダゾリル基等)、ピラゾリル基、トリアゾリ ル基、ベンゾイミダゾリル基、テトラゾリル基、ピリジ ル基、ピリジニオ基(N-メチル-3-ピリジニオ基 等)、キノリニオ基、キノリル基、ヒダントイル基、イ ミダゾリジニル基などがある。

【0077】アルコキシ基としては炭素数1~8のアル コキシ基が好ましく、例えばメトキシ基、2-ヒドロキ シエトキシ基、ベンジルオキシ基、t-ブトキシ基等が挙 げられる。アリールオキシ基としては置換もしくは無置 換のフェノキシ基が好ましく、アミノ基としては無置換 アミノ基、および炭素数1~10のアルキルアミノ基、 アリールアミノ基、または飽和もしくは不飽和のヘテロ 環アミノ基(4級化された窒素原子を含む含窒素ヘテロ 環アミノ基を含む)が好ましい。アミノ基の例として は、2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-4-イ ルアミノ基、プロピルアミノ基、2-ヒドロキシエチル アミノ基、アニリノ基, o-ヒドロキシアニリノ基、5 ーベンゾトリアゾリルアミノ基、Nーベンジルー3ーピ リジニオアミノ基等が挙げられる。ヒドラジノ基として は置換もしくは無置換のヒドラジノ基、または置換もし くは無置換のフェニルヒドラジノ基(4-ベンゼンスル ホンアミドフェニルヒドラジノ基など)が特に好まし

【0078】R¹で表される基は置換されていても良 く、その置換基の例としては、R2の置換基として例示 したものがあてはまる。

【0079】一般式(H)においてR'はG'-R'の部



む環式構造を生成させる環化反応を生起するようなもの であってもよく、その例としては、例えば特開昭63-29751号などに記載のものが挙げられる。

29

0

【0080】一般式(H)で表されるヒドラジン誘導体 は、ハロゲン化銀に対して吸着する吸着性の基が組み込 まれていてもよい。こうした吸着基としては、アルキル チオ基、アリールチオ基、チオ尿素基、チオアミド基、 メルカプト複素環基、トリアゾール基などの米国特許第 4, 385, 108号、同4, 459, 347号、特開 昭59-195233号、同59-200231号、同 10 59-201045号、同59-201046号、同5 9-201047号、同59-201048号、同59 -201049号、特開昭61-170733号、同6 1-270744号、同62-948号、同63-23 4244号、同63-234245号、同63-234 246号に記載された基が挙げられる。またこれらハロ ゲン化銀への吸着基は、プレカーサー化されていてもよ い。その様なプレカーサーとしては、特開平2-285 344号に記載された基が挙げられる。

【0081】一般式(H)のR¹またはR²はその中にカ プラー等の不動性写真用添加剤において常用されている バラスト基またはポリマーが組み込まれているものでも よい。バラスト基は8以上の炭素数を有する、写真性に 対して比較的不活性な基であり、例えばアルキル基、ア ラルキル基、アルコキシ基、フェニル基、アルキルフェ ニル基、フェノキシ基、アルキルフェノキシ基などの中 から選ぶことができる。またポリマーとしては、例えば 特開平1-100530号に記載のものが挙げられる。

【0082】一般式(H)のR1またはR2は、置換基 としてヒドラジノ基を複数個含んでいてもよく、この時 一般式(H)で表される化合物は、ヒドラジノ基に関し ての多量体を表し、具体的には例えば特開昭64-86134 号、特開平4-16938号、特開平5-197091号、WO 9 5 -32452号、WO95-32453号、特願平7-3511 32号、特願平7-351269号、特願平7-351168号、特願平7-351287号、特願平7-351279号等に記載された化合物が挙 げられる。

【0083】一般式 (H) のR¹ またはR² は、その中 にカチオン性基(具体的には、4級のアンモニオ基を含 む基、または4級化された窒素原子を含む含窒素ヘテロ 環基等)、エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ 基の繰り返し単位を含む基、(アルキル、アリール、ま たはヘテロ環)チオ基、あるいは塩基により解離しうる 解離性基(カルボキシ基、スルホ基、アシルスルファモ イル基、カルバモイルスルファモイル基等) が含まれて いてもよい。これらの基が含まれる例としては、例えば 特開平7-234471号、特開平5-333466 号、特開平6-19032号、特開平6-19031 号、特開平5-45761号、米国特許4994365 号、米国特許4988604号、特開平3-25924 50

0号、特開平7-5610号、特開平7-244348 号、独特許4006032号等に記載の化合物が挙げら れる。

30

【0084】一般式(H)においてA1、A2は水素原 子、炭素数20以下のアルキルまたはアリールスルホニ ル基(好ましくはフェニルスルホニル基、またはハメッ トの置換基定数の和が-0.5以上となるように置換さ れたフェニルスルホニル基)、炭素数20以下のアシル 基(好ましくはベンゾイル基、またはハメットの置換基 定数の和が-0.5以上となるように置換されたベンゾ イル基、あるいは直鎖、分岐、または環状の置換もしく は無置換の脂肪族アシル基(ここに置換基としては、例 えばハロゲン原子、エーテル基、スルホンアミド基、カ ルボンアミド基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、スルホ 基等が挙げられる))である。

【0085】A¹、A²としては水素原子が最も好まし い。

【0086】次に本発明の一般式(H)で表されるヒド ラジン誘導体の好ましい範囲について述べる。

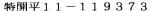
【0087】一般式(H)においてR²はフェニル基、 炭素数1~3のアルキル基、または芳香族へテロ環基が 好ましい。

【0088】R²がフェニル基または芳香族ヘテロ環基 を表す時、その好ましい置換基としては、ニトロ基、シ アノ基、アルコキシ基、アルキル基、アシルアミノ基、 ウレイド基、スルホンアミド基、チオウレイド基、カル バモイル基、スルファモイル基、スルホニル基、カルボ キシ基(またはその塩)、スルホ基(またはその塩)、 アルコキシカルボニル基、またはクロル原子が挙げられ る。

【0089】R²が炭素数1~3の置換アルキル基を表 す時、R²はより好ましくは置換メチル基であり、さら には、二置換メチル基もしくは三置換メチル基が好まし く、その置換基としては具体的に、メチル基、フェニル 基、シアノ基、(アルキル、アリール、またはヘテロ 環) チオ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、クロル 原子、ヘテロ環基、アルコキシカルボニル基、アリール オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルファモイル 基、アミノ基、アシルアミノ基、またはスルホンアミド 基が好ましく、特に置換もしくは無置換のフェニル基が 好ましい。

【0090】R²が置換メチル基を表す時、より好まし い具体例としては、t-ブチル基、ジシアノメチル基、ジ シアノフェニルメチル基、トリフェニルメチル基(トリ チル基)、ジフェニルメチル基、メトキシカルボニルジ フェニルメチル基、シアノジフェニルメチル基、メチル チオジフェニルメチル基、シクロプロピルジフェニルメ チル基などが挙げられるが、中でもトリチル基が最も好 ましい。

【0091】R²が芳香族ヘテロ環基を表す時、より好



ましくは、R²中のヘテロ環がピリジン環、キノリン環、ピリミジン環、トリアジン環、ベンゾチアゾール環、ベンズイミダゾール環、チオフェン環等を表す時である。

【0092】一般式(1)においてR²は、最も好ましくは置換もしくは無置換のフェニル基である。

【0093】一般式(H)においてm1は1または0を表すが、m1が0の時、R¹は脂肪族基、芳香族基、またはヘテロ環基を表す。m1が0の時、R¹は特に好ましくはフェニル基、炭素数1~3の置換アルキル基、またはアルケニル基であり、これらのうちフェニル基および炭素数1~3の置換アルキル基については、その好ましい範囲は先に説明したR²の好ましい範囲と同じである。R¹がアルケニル基の時、好ましくはR¹はビニル基であり、以下の置換基、すなわち、シアノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基、トリフルオロメチル基、カルバモイル基等から選ばれる置換基を、1つないしは2つ有するビニル基が特に好ましい。具体的には、2、2ージシアノビニル基、2ーシアノー2ーメトキシカルボニルビニル基等が挙げられる。

【0094】m1は好ましくは1である。

【0095】R¹で表わされる基のうち好ましいものは、R²がフェニル基ないし芳香族へテロ環基を表し、かつG¹が-CO-の場合には、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、またはヘテロ環基であり、さらに好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基であり、最も好ましくは水素原子また*

* はアルキル基である。ここでR'がアルキル基を表す時、その置換基としてはハロゲン原子、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヒドロキシ基、スルホンアミド基、アミノ基、アシルアミノ基、カルボキシ基が特に好ましい。

【0096】R²が置換メチル基を表し、かつG¹が一CO-の場合には、R¹は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アミノ基(無置換アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基)であり、さらに好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基である。G¹が一COCO-の場合には、R²に関わらず、R¹はアルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ基が好ましく、特に置換アミノ基、詳しくはアルキルアミノ基、アリールアミノ基、または飽和もしくは不飽和のヘテロ環アミノ基が好ましい。

【0097】また G^1 が $-SO_2$ -の場合には、 R^2 に 関わらず、 R^1 はアルキル基、アリール基または置換ア ミノ基が好ましい。

【0098】一般式 (H) において G^1 は好ましくは-CO-または-COCO-であり、特に好ましくは-CO-である。

【0099】次に一般式(H)で示される化合物の具体例を以下に示す。ただし、本発明は以下の化合物に限定されるものではない。

[0100]

【表8】

特開平11-119373

34

33

5 6 SO₂NH NHNH-C-R

(18)

	R = X =	~н	-C ₂ F ₄ -COOH (*≿ta ⊝ @) (-C ₂ F ₆ -COO K	CH ₂ OH	-солн-
1	3-NHCO-C ₉ H ₁₉ (n)	1a	1b	1c	1d
2	3-NHCONH-\^S-C ₇ H ₁₅ (n)	2a	2b	2c	2d
3	3-NHCOCH₂ -N	За	3b	3c	3d
4	CH ₃ ⊕I 3-NHCOCH ₂ −N − C ₆ H ₁₇ CH ₃ CIÐ	4a	4b	4c	4 d
5	3-NHCO — N N-N H	5a	5 b	5c	5d
6	SH 3-NH∞NH———N—N N=N	6a	6b	6c	6d
7	2,4-(CH ₃) ₂ -3- SC ₂ H ₄ -(OC ₂ H ₄) ₄ -OC ₈ H ₁₇	7a	7b	7c	7 d

【0101】 【表9】

(19)

特開平11-119373

36

35

$$x = \frac{1}{3} = \frac{6}{1} = \frac{1}{3} =$$

	R = X =	H	−CF ₂ H	-CH ₂ -N	-соин-Син
8	Ç₂H₅ 3-CONHCH₂CH-C₄H ₉	8a	. 8e	8f	8g
9	6-OCH ₃ -3-C ₅ H ₁₁ (t)	9a	96	9f	9g ·
10	SH 3-N-2 N=2	10a	10e	10f	10g
11	з-инсосн₂ѕсн О	11a	11e	11f	11g
12	N-N 4-NHCOCH₂-S-√SD-SH	12a	120	12 1	12g
13	3-NHCOCH-C ₈ H ₁₇ CH ₂ COOH	13a	13e	13f	13g
14	Ç ₂ H ₅ 3,5 -(CONHCH ₂ CH-C₄H ₉) ₂	14a	140	14f	14g

【0102】 【表10】

(20)

37

特開平11-119373

38

	X = Y =	-сно	−COCF ₃	-SO₂CH₃	O II -P(OC ₂ H ₅) ₂
15	3-NHCOCH2N → CONHC4H3 OCI.	15a	15h	1 5i	15j
16	4-NHCO(CH _{2)2N} — C ₈ H ₁₃	16a	16h	16	1 6j
17	3-SO₂NH- ~ {O → ₂ OC₄H ₉	17a	17h	17 i	17j
18	CH ₃ 3,4-(COOCHCOOC₄H ₉) ₂	18a	18h	1 8i	1 8j
19	3-NHCO ∼√ S.S	19a	19h	19i	19j
20	3-NHSO₂NH-C ₈ H ₁₇	20a	20h	20i	20j
21	SH >=N 2-Cl-5-N 2-K	21a	21h	21 i	2 1j

[0103]

【表11】

特開平11-119373

40

39

	R=	-н	−CF ₃	-СН ₂ -СН ₂ -СН	-CONH
22	N.N. SO2NH- NHNH R	22a	22h	22k	221
23	C4+CHCH2+HCONO CH S N-N SO2NH-C NHNH AR	23a	23h	23k	231
24	S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	24a	2 4 h	2 4 k	241
25	O BOSNIE - NHINHA H		25h	25k	251
26	R NHINH () NH 802	26a	26h	26k	261
27	CO-CO-SO2NH-CO-NHNH AR (N) CO-CO-SO2NH-CO-NHNH AR	27a	27h	27k	271
28	·-NHOO CONH-· CONH-· CONH-· PROZNH-CONHINIA	28a	28h	28k	281

【0104】 【表12】

特開平11-119373

42

41

	R = Y =	-н	−СН ₂ ОСН ₃	NH N	-CH₂-N CI
29	S ii 4-NHCNH-C ₈ H₁7(n)	29a	29m	29 n	29f
30	0 4-NHP (0 CH ₂ -(2)) ₂	30a	30m	30 n	30f
31	4-NHCONH-(CH ₂)₃ O (_) +	31a	31m	31n	31f
32	4-OH C ₂ H ₅ 3-NHCONHCH ₂ CH-C ₄ H ₉	32a	32m	32 n	32 f
33	4-NHSOZICHJZNHOO	33a	33m	3 3n	33f
34	4-OCH₂ - 《_ 》	3 4 a	34m	34 n	34f
35	4-NHCONHN-(CH ₂	35a	35m	3 5n	35f

【0105】 【表13】

Þ

44

43

	R = Y =	-н	−CF ₂ SCH ₃	-CONHCH ₃	-(_)-NO ₂ NO ₂
36	2-NHSO ₂ CH ₃ - 4-NHCONH(CH ₂) ₃ –(H)	36a	360	36p	3 6q
37	2-OCH ₃ - 4-NHSO ₂ C ₁₂ H ₂₅	37a	370	37р	37 q
38	3-NHCOC ₁₁ H ₂₃ - 4-NHSO ₂ CF ₃	38a	380	38p	38 q
39	4-N SG ₂ CONHC ₈ H ₁₇	39a	390	39p	39 q
40	4-0CO(CH ₂) ₂ COOC ₆ H ₁₃	40a	400	40 p	40q
41	SH 4-NHCONH N N CH ₃	41a	4 10	41p	41q
42	S SH 4-NHCO-N	42 a	42 0	42 p	42q

[0106]

【表14】

45

43	
44	CH3-CH3-SO2NH-CHNHNH CH2COCH3
45	CF ₃ CO N-NH- NH CO NH- NH-N COCF ₃
46	NH NH NHNH NHNH NO2
47	+CH₂CH₂CH₂ CH₂CH₂ CONHCH₃ CONHCH₃ XY = 3:97 平均分子量≒10万
48	CO — NH NH— CO — NH NH— NHSO₂— CH3
49	SO ₂ NH NHNH NH NH
50	NHCONH-NHNH NH-N CH2-N CH2-N

[0107]

Ð

[0108]

	R = Y=	-н	-CH₂OCH₃	-CH ₂ O- ⟨	-CONHC ₃ H ₇
54	2-OCH₃	54a	54m	5 4 r	54s
55	2-OCH ₃ 5-C ₈ H ₁₇ (t)	55a	55m	55r	5 5 s
56	4-NO ₂	5 6 a	56m	56r	56s
57	4-CH ₃	57 a	57m	57r	57s
58	4-NHCO —	58a	58m	58 r	5 8 s
59	O CH ₂ -C 4-NHCN CH ₂ -C	59a	59m	59r	59s

【0109】 【表17】

49

	R = Y =	-H	- ∕_ CH₂OH	-CH ₂ -N_)	-соин-Син
60	2-OCH ₃ 5-OCH ₃	60a	60c	60f	60g
61	4-C ₈ H ₁₇ (t)	61a	61c	61f	61g
62	4-OCH ₃	62a	62c	62f	62g
63	3-NO₂	63a	63c	63f	63g
64	4-NHCO- ⟨_ ⟩	64 a	64c	64f	64g
65	4-NHCNH CI	65a	65c	65f	65g

[0110]

【表18】

(27)

特開平11-119373

52

51

O || |R_A-NHNH-C-R_B

	R _B =	-н	-CH ₂ O-{NO ₂	-€S-N ^{CH3}	-NH-
66	©-ç-	66a	6 6u	66v	66t
67	CH³O < → C → OCH³	67a	67u	67v	67t
68		68a	68u	68v	681
69		69a	69u	69v	69t
70	©-ç co₂cн₃	70a	70 u	70v	70t
71	CONHC3H7	71a	71 u	71v	71t

【0111】 【表19】

53

O II R_A-NHNH-C-R_B

 $R_B =$ $\begin{vmatrix} O \\ II \\ -CO - C_4H_9(t) \end{vmatrix} - OC_4H_9(t)$ O -CNHC₃H₇ R_A = 72 72s 72x 72y 72w 73 73s 73x 73y 73w 74 74s 74x 74y 74w 75 75s 75x 75y 75w 76 76s 76x

76y

76w

[0112] 【表20】

	R=
77	NHCNH — SH
78	−CH₂SCH₂CH₂SO₂—
79	−СH₂OCH₂CH₂SCH₂CH₂OCH₃
80	−CF ₂ CF ₂ COOH
81	−сн₂осн₂s—⟨s \sh
82	-CH ₂ —N

[0113]

【表21】

5	7	58
83	о — NНИН Н	
84	NC—CI NHNH CHO	
85	O₂N——NHNH CHO	
86	O ₂ N—NHN CHO	
87	COCF ₃ CHO OCH ₃	
88	SO ₂ —CH ₃	

[0114] 【表22】



[0115]

【表23】

61

5 6 NHNH-C-R

	Y = R =	~СН2О ~(_} ~С2Н5	-сно- Д +\ с₂н₅	-СH₂S- ⟨_)	−CH ₂ −Cl
95	4-NHCOCHO-C2H5	95-1	95-2	95-3	95-4
96	4-COOH	96-1	96-2	96-3	96-4
97	S 4-NH NHC₂H₅	97-1	97-2	97-3	97-4
98	4-NHSO ₂ -{_> NHCOC ₉ H ₁₉	98-1	98-2	98-3	98-4
99		99-1	99-2	99-3	99-4
100	4-NHCONHCH ₂ CH ₂ C ₂ H ₅	100-1	100-2	100-3	100-4

【0116】 【表24】

	X = Y =	CH ₂ SO ₂ -	- SO ₂ -CH ₃	Ŷ _z Ŷ	CH ₃
101	4-NO ₂	101-5	101-6	101-7	101y
102	2,4-OCH₃	102-5	102-6	102-7	102y
103	4-ИНСОСН₂О-⟨_҈УҢ	103-5	103-6	103-7	103y
	Y =	У _{NH}	O.CH√CH	o= ⟨ _>	CH3 CH3 CH3 CH3
104	4-NHCONHV∼SC₄H ₉	104-8	104-9	104w'	104x
105	4-NHSO₂-⟨⟩ NO₂	105-8	105-9	105wʻ	105x

【0117】 【表25】

Y-NHNH-X

	X = Y =	P CI	Ç,	О СН₂ОСН₃	CH ₃ CH ₃
106	CH₃ I CH₃−C I CH₃	106-10	106a	106m	106y
107	SCH _s	107-10	107a	1 07m	107y
108		108-10	108a	108m	108y
109	CN CH-CN	109-10	109a	109m	109y
110	CH ₃ -C- CH ₃	110-10	110a	110m	110y
111	(SCH3	111-10	111a	111m	111y

【0118】 【表26】

67

Y-NHNH-X

	Y = X =	CI CN		CN C-CH ₃ CH ₃	SO ₂ CH ₃
112	NC—CI	112-11	112-12	112-13	112-14
113		113-11	113-12	113-13	113-14
114	CN I CH ₃ -C CH ₃	114-11	114-12	114-13	114-14
115	CONHC₃H ₇	115-11	115-12	115-13	115-14
116	O ₂ N-(116-11	116-12	116-13	116-14
117		117-11	117-12	117-13	117-14

[0119]

【表27】

特開平11-119373

【0120】 【表28】

123

(37)

特開平11-119373

72

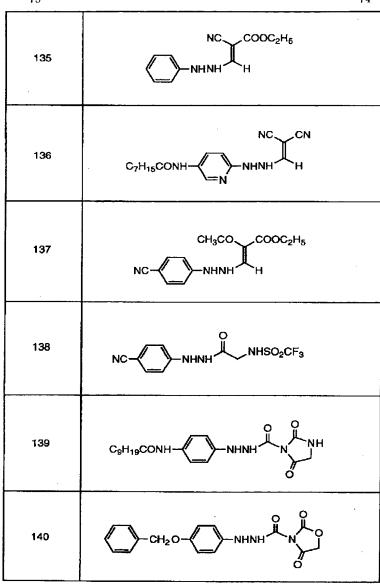
71

O Ar-NHNH-C-CH₂-X

-NHCOCF₈ -ОН -SH -NHSO₂CH₃ -NHSO₂ph -N(CH₃)₂ 124 124f 124a 124b 124c 124d 124e 125 125a 125b 125c 125d 125e 125f 126 126c 126f 126a | 126b 126d 126e 127 127f 127a 127b 127c 127d 127e C₆H₁₃SCH₂CONH -128 128a 128b 128c 128d 128e 128f 129a 129b 129c 129d 129e 129f 129 130 130a 130b 130c 130d 130e 130f 131a 131b 131c 131d 131e 131f 131 132 132a 132b 132c 132d 132e 132f 133a 133b 133c 133f 133 133d 133e 134a 134b 134c 134d 134e 134f 134

[0121]

【表29】



【0122】本発明に用いられるヒドラジン誘導体は、 1種のみを用いても2種以上を併用しても良い。また、 上記のものの他に、下記のヒドラジン誘導体も好ましく 用いられる。(場合によっては組み合わせて用いること もできる。)本発明に用いられるヒドラジン誘導体はま た、下記の特許に記載された種々の方法により、合成す ることができる。

【0123】特公平6-77138号に記載の(化1)で表される化合物で、具体的には同公報3頁、4頁に記載の化合物。特公平6-93082号に記載の一般式

(1) で表される化合物で、具体的には同公報8頁~18頁に記載の1~38の化合物。特開平6-230497号に記載の一般式(4)、一般式(5)および一般式(6)で表される化合物で、具体的には同公報25頁、26頁に記載の化合物4-1~化合物4-10、28頁~36頁に記載の化合物5-1~5-42、および39頁、40頁に記載の化合物6-1~化合物6-7。特開

平6-289520号に記載の一般式(H) および一般 式(2)で表される化合物で、具体的には同公報5頁~ 7頁に記載の化合物1-1)~1-17)および2-1)。特開平6-313936号に記載の(化2)およ び(化3)で表される化合物で、具体的には同公報6頁 ~19頁に記載の化合物。特開平6−313951号に 40 記載の(化1)で表される化合物で、具体的には同公報 3頁~5頁に記載の化合物。特開平7-5610号に記 載の一般式(I)で表される化合物で、具体的には同公 報5頁~10頁に記載の化合物Ⅰ−1~Ⅰ−38。特開 平7-77783号に記載の一般式(II)で表される化 合物で、具体的には同公報10頁~27頁に記載の化合 物II-1~II-102。特開平7-104426号に記 載の一般式(H)および一般式(Ha)で表される化合 物で、具体的には同公報8頁~15頁に記載の化合物H -1~H-44。EP-713131A号に記載の, ヒ 50 ドラジン基の近傍にアニオン性基またはヒドラジンの水

20

76

素原子と分子内水素結合を形成するノニオン性基を有することを特徴とする化合物で、特に一般式(I),一般式(B),一般式(C),一般式(D),一般式

(E), 一般式(F)で表される化合物で、具体的には同明細書に記載の化合物N-1 \sim N-30。EP-713131A号に記載の一般式(H)で表される化合物で、具体的には同明細書に記載の化合物D-1 \sim D-55。

【0124】さらに1991年3月22日発行の「公知技術(1~207頁)」(アズテック社刊)の25頁から34頁に記載の種々のヒドラジン誘導体。特開昭62-86354号(6頁~7頁)の化合物D-2およびD-39。

【0125】本発明のヒドラジン系造核剤は、水または 適当な有機溶媒、例えばアルコール類(メタノール、エ タノール、プロパノール、フッ素化アルコール)、ケト ン類(アセトン、メチルエチルケトン)、ジメチルホル ムアミド、ジメチルスルホキシド、メチルセロソルブな どに溶解して用いることができる。

【0126】また、既によく知られている乳化分散法によって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサノンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作製して用いることができる。あるいは固体分散法として知られている方法によって、ヒドラジン誘導体の粉末を水等の適当な溶媒中にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波によって分散し用いることができる。

【0127】本発明のヒドラジン造核剤は、支持体に対して画像形成層側の層、すなわち画像形成層あるいは他のどの層に添加してもよいが、画像形成層あるいはそれ 30に隣接する層に添加することが好ましい。

【0128】本発明の造核剤の添加量は、ハロゲン化銀1モルに対し $1\times10^{-6}\sim1$ モルが好ましく、 $1\times10^{-5}\sim5\times10^{-7}$ モルがより好ましく、 $2\times10^{-5}\sim2\times10^{-7}$ モルが最も好ましい。

【0129】本発明に用いることのできる有機銀塩は、光に対して比較的安定であるが、露光された光触媒(感光性ハロゲン化銀の潜像など)および還元剤の存在下で、80℃或いはそれ以上に加熱された場合に銀画像を形成する銀塩である。有機銀塩は銀イオンを還元できる源を含む任意の有機物質であってよい。有機酸の銀塩、特に(炭素数が10~30、好ましくは15~28の)長鎖脂肪カルボン酸の銀塩が好ましい。配位子が4.0~10.0の範囲の錯安定度定数を有する有機または無機銀塩の錯体も好ましい。銀供給物質は、好ましくは画像形成層の約5~70重量%を構成することができる。好ましい有機銀塩はカルボキシル基を有する有機化合物の銀塩を含む。これらの例は、脂肪族カルボン酸の銀塩を含むがこれらに限定されることはない。脂肪族カルボン酸の銀塩の好ましい例としては、ベヘン酸

銀、アラキジン酸銀、ステアリン酸銀、オレイン酸銀、 ラウリン酸銀、カプロン酸銀、ミリスチン酸銀、パルミ チン酸銀、マレイン酸銀、フマル酸銀、酒石酸銀、リノ ール酸銀、酪酸銀および樟脳酸銀、これらの混合物など を含む。

【0130】メルカプト基またはチオン基を含む化合物 の銀塩およびこれらの誘導体を使用することもできる。 これらの化合物の好ましい例としては、3-メルカプト-4 -フェニル-1,2,4-トリアゾールの銀塩、2-メルカプトベ ンズイミダゾールの銀塩、2-メルカプト-5-アミノチア ジアゾールの銀塩、2~(エチルグリコールアミド)ベン ゾチアゾールの銀塩、S-アルキルチオグリコール酸(こ こでアルキル基の炭素数は12~22である)の銀塩などの チオグリコール酸の銀塩、ジチオ酢酸の銀塩などのジチ オカルボン酸の銀塩、チオアミドの銀塩、5-カルボキシ ル-1-メチル-2-フェニル-4-チオピリジンの銀塩、メル カプトトリアジンの銀塩、2-メルカプトベンズオキサゾ ールの銀塩、米国特許第4,123,274号に記載の銀塩、例 えば3-アミノ-5-ベンジルチオ-1,2,4-チアゾールの銀塩 などの1,2,4-メルカプトチアゾール誘導体の銀塩、米国 特許第3,301,678号に記載の3-(3-カルボキシエチル)-4-メチル-4-チアゾリン-2-チオンの銀塩などのチオン化合 物の銀塩を含む。さらに、イミノ基を含む化合物も使用 することができる。これらの化合物の好ましい例として は、ベンゾトリアゾールの銀塩およびそれらの誘導体、 例えばメチルベンゾトリアゾール銀などのベンゾトリア ゾールの銀塩、5-クロロベンゾトリアゾール銀などのハ ロゲン置換ベンゾトリアゾールの銀塩、米国特許第4,22 0,709号に記載のような1,2,4-トリアゾールまたは1-H-テトラゾールの銀塩、イミダゾールおよびイミダゾール 誘導体の銀塩などを含む。例えば、米国特許第4,761,36 1号および同第4,775,613号に記載のような種々の銀アセ チリド化合物をも使用することもできる。

【0131】本発明に用いることができる有機銀塩の形 状としては特に制限はないが、短軸と長軸を有する針状 結晶が好ましい。本発明においては短軸0.01 µm以上0.2 0μ m以下、長軸 0.10μ m以上 5.0μ m以下が好ましく、短 軸0.01μm以上0.15μm以下、長軸0.10μm以上4.0μm以 下がより好ましい。有機銀塩の粒子サイズ分布は単分散 であることが好ましい。単分散とは短軸、長軸それぞれ の長さの標準偏差を短軸、長軸それぞれで割った値の百 分率が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、 更に好ましくは50%以下である。有機銀塩の形状の測定 方法としては有機銀塩分散物の透過型電子顕微鏡像より 求めることができる。単分散性を測定する別の方法とし て、有機銀塩の体積加重平均直径の標準偏差を求める方 法があり、体積加重平均直径で割った値の百分率(変動 係数)が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、 更に好ましくは50%以下である。測定方法としては例え 50 ば液中に分散した有機銀塩にレーザー光を照射し、その

40

78

散乱光のゆらぎの時間変化に対する自己相関関数を求めることにより得られた粒子サイズ(体積加重平均直径)から求めることができる。

77

【0132】本発明に用いることのできる有機銀塩は、好ましくは脱塩をすることができる。脱塩を行う方法としては特に制限はなく公知の方法を用いることができるが、円心濾過、吸引濾過、限外濾過、凝集法によるフロック形成水洗等の公知の濾過方法を好ましく用いることができる。

【0133】本発明に用いることのできる有機銀塩は、粒子サイズの小さい、凝集のない微粒子を得る目的で、分散剤を使用した固体微粒子分散物として用いてもよい。有機銀塩を固体微粒子分散化する方法は、分散助剤の存在下で公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振動ボールミル、遊星ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミル、ローラーミル)を用い、機械的に分散することができる。

【0134】有機銀塩を分散剤を使用して固体微粒子化 する際には、例えば、ポリアクリル酸、アクリル酸の共 重合体、マレイン酸共重合体、マレイン酸モノエステル 共重合体、アクリロイルメチルプロパンスルホン酸共重 合体、などの合成アニオンポリマー、カルボキシメチル デンプン、カルボキシメチルセルロースなどの半合成ア ニオンポリマー、アルギン酸、ペクチン酸などのアニオ ン性ポリマー、特開昭52-92716号、W088/04794号など に記載のアニオン性界面活性剤、特願平7-350753号に記 載の化合物、あるいは公知のアニオン性、ノニオン性、 カチオン性界面活性剤や、その他ポリビニルアルコー ル、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロー ス、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピ ルメチルセルロース等の公知のポリマー、或いはゼラチ ン等の自然界に存在する高分子化合物を適宜選択して用 いることができる。

【0135】分散助剤は、分散前に有機銀塩の粉末またはウェットケーキ状態の有機銀塩と混合し、スラリーとして分散機に送り込むのは一般的な方法であるが、予め有機銀塩と混ぜ合わせた状態で熱処理や溶媒による処理を施して有機銀塩粉末またはウェットケーキとしても良い。分散前後または分散中に適当なpH調整剤によりpHコントロールしても良い。

【0136】機械的に分散する以外にも、pHコントロールすることで溶媒中に粗分散し、その後、分散助剤の存在下でpHを変化させて微粒子化させても良い。このとき、粗分散に用いる溶媒として有機溶媒を使用しても良く、通常有機溶媒は微粒子化終了後除去される。

【0137】調製された分散物は、保存時の微粒子の沈 降を抑える目的で攪拌しながら保存したり、親水性コロ イドにより粘性の高い状態(例えば、ゼラチンを使用し ゼリー状にした状態)で保存したりすることもできる。 また、保存時の雑菌などの繁殖を防止する目的で防腐剤 50 を添加することもできる。

【0138】本発明の有機銀塩は所望の量で使用できるが、熱現像記録材料 $1m^2$ 当たりの塗布量で示して、銀量として $0.1\sim5$ g/ m^2 が好ましく、さらに好ましくは $1\sim3$ g/ m^2 である。

【0139】本発明の熱現像記録材料を光熱記録材料と して用いる場合には、さらに感光性ハロゲン化銀を用い ることができる。この場合、感光性ハロゲン化銀の形成 方法は当業界ではよく知られており例えば、リサーチデ ィスクロージャー1978年6月の第17029号、および米国特 許第3,700,458号に記載されている方法を用いることが できる。本発明で用いることのできる具体的な方法とし ては、調製された有機銀塩中にハロゲン含有化合物を添 加することにより有機銀塩の銀の一部を感光性ハロゲン 化銀に変換する方法、ゼラチンあるいは他のポリマー溶 液の中に銀供給化合物およびハロゲン供給化合物を添加 することにより感光性ハロゲン化銀粒子を調製し有機銀 塩と混合する方法を用いることができる。本発明におい て好ましくは後者の方法を用いることができる。感光性 ハロゲン化銀の粒子サイズは、画像形成後の白濁を低く 抑える目的のために小さいことが好ましく具体的には0. 20 μ m以下、より好ましくは0.01 μ m以上0.16 μ m以下、 更に好ましくは0.02μm以上0.14μm以下がよい。ここ でいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立方体ある いは八面体のいわゆる正常晶である場合にはハロゲン化 銀粒子の稜の長さをいう。また、ハロゲン化銀粒子が平 板状粒子である場合には主表面の投影面積と同面積の円 像に換算したときの直径をいう。その他正常晶でない場 合、例えば球状粒子、棒状粒子等の場合には、ハロゲン 化銀粒子の体積と同等な球を考えたときの直径をいう。

【0140】ハロゲン化銀粒子の形状としては立方体、 八面体、平板状粒子、球状粒子、棒状粒子、ジャガイモ 状粒子等を挙げることができるが、本発明においては特 に立方体状粒子、平板状粒子が好ましい。平板状ハロゲ ン化銀粒子を用いる場合の平均アスペクト比は好ましく は100:1~2:1、より好ましくは50:1~3:1がよい。更 に、ハロゲン化銀粒子のコーナーが丸まった粒子も好ま しく用いることができる。感光性ハロゲン化銀粒子の外 表面の面指数(ミラー指数)については特に制限はない が、分光増感色素が吸着した場合の分光増感効率が高い (100)面の占める割合が高いことが好ましい。その割合 としては50%以上が好ましく、65%以上がより好ましく、 80%以上が更に好ましい。ミラー指数{100}面の比率は増 感色素の吸着における (111) 面と (100) 面との吸着依存性 を利用したT. Tani; J. Imaging Sci., 29、165(1985年)に記 載の方法により求めることができる。感光性ハロゲン化 銀のハロゲン組成としては特に制限はなく、塩化銀、塩 臭化銀、臭化銀、ヨウ臭化銀、ヨウ塩臭化銀、ヨウ化銀 のいずれであっても良い。粒子内におけるハロゲン組成 の分布は均一であってもよく、ハロゲン組成がステップ





状に変化したものでもよく、或いは連続的に変化したも のでもよいが、好ましい例として粒子内部のヨウ化銀含 有率の高いヨウ臭化銀粒子を使用することができる。ま た、好ましくはコア/シェル構造を有するハロゲン化銀 粒子を用いることができる。構造としては好ましくは2 ~5重構造、より好ましくは2~4重構造のコア/シェル 粒子を用いることができる。

【0141】本発明に使用できる感光性ハロゲン化銀粒 子は、ロジウム、レニウム、ルテニウム、オスミウム、 イリジウム、コバルト、水銀または鉄から選ばれる金属 の錯体を少なくとも一種含有することが好ましい。これ ら金属錯体は1種類でもよいし、同種金属および異種金 属の錯体を二種以上併用してもよい。好ましい含有率は 銀1モルに対し1nモルから10mモルの範囲が好まし く、10nモルから100μモルの範囲がより好まし い。具体的な金属錯体の構造としては特開平7-225449号 等に記載された構造の金属錯体を用いることができる。 コバルト、鉄の化合物については六シアノ金属錯体を好 ましく用いることができる。具体例としては、フェリシ アン酸イオン、フェロシアン酸イオン、ヘキサシアノコ バルト酸イオンなどが挙げられるが、これらに限定され るものではない。ハロゲン化銀中の金属錯体は均一に含 有させても、コア部に高濃度に含有させてもよく、ある いはシェル部に高濃度に含有させてもよく特に制限はな W

【0142】感光性ハロゲン化銀粒子はヌードル法、フ ロキュレーション法等、当業界で知られている方法の水 洗により脱塩することができるが本発明においては脱塩 してもしなくてもよい。

【0143】本発明に使用できる感光性ハロゲン化銀粒 子は化学増感されていることが好ましい。好ましい化学 増感法としては当業界でよく知られているように硫黄増 感法、セレン増感法、テルル増感法を用いることができ る。また金化合物や白金、パラジウム、イリジウム化合 物等の貴金属増感法や還元増感法を用いることができ る。硫黄増感法、セレン増感法、テルル増感法に好まし く用いられる化合物としては公知の化合物を用いること ができるが、特開平7-128768号等に記載の化合物を使用 することができる。テルル増感剤としては例えばジアシ ルテルリド類、ビス(オキシカルボニル)テルリド類、ビ 40 ス(カルバモイル)テルリド類、ジアシルテルリド類、ビ ス(オキシカルボニル)ジテルリド類、ビス(カルバモイ ル)ジテルリド類、P=Te結合を有する化合物、テルロカ ルボン酸塩類、Teーオルガニルテルロカルボン酸エス テル類、ジ(ポリ)テルリド類、テルリド類、テルロール 類、テルロアセタール類、テルロスルホナート類、P-Te 結合を有する化合物、含Teヘテロ環類、テルロカルボ ニル化合物、無機テルル化合物、コロイド状テルルなど を用いることができる。貴金属増感法に好ましく用いら れる化合物としては例えば塩化金酸、カリウムクロロオ 50 80

ーレート、カリウムオーリチオシアネート、硫化金、金 セレナイド、あるいは米国特許2,448,060号、英国特許6 18,061号などに記載されている化合物を好ましく用いる ことができる。還元増感法の具体的な化合物としてはア スコルビン酸、二酸化チオ尿素の他に例えば、塩化第一 スズ、アミノイミノメタンスルフィン酸、ヒドラジン誘 導体、ボラン化合物、シラン化合物、ポリアミン化合物 等を用いることができる。また、乳剤のpHを7以上また はpAgを8.3以下に保持して熟成することにより還元増感 することができる。また、粒子形成中に銀イオンのシン グルアディション部分を導入することにより還元増感す ることができる。

【0144】本発明で感光性ハロゲン化銀を使用する場 合、感光性ハロゲン化銀の使用量としては有機銀塩1モ ルに対して感光性ハロゲン化銀0.01モル以上0.5モル以 下が好ましく、0.02モル以上0.3モル以下がより好まし く、0.03モル以上0.25モル以下が特に好ましい。別々に 調製した感光性ハロゲン化銀と有機銀塩の混合方法およ び混合条件については、それぞれ調製終了したハロゲン 化銀粒子と有機銀塩を高速攪拌機やボールミル、サンド ミル、コロイドミル、振動ミル、ホモジナイザー等で混 合する方法や、あるいは有機銀塩の調製中のいずれかの タイミングで調製終了した感光性ハロゲン化銀を混合し て有機銀塩を調製する方法等があるが、本発明の効果が 十分に現れる限りにおいては特に制限はない。

【0145】本発明で使用するハロゲン化銀調製法とし ては、有機銀塩の一部の銀を有機または無機のハロゲン 化物でハロゲン化するいわゆるハライデーション法も好 ましく用いられる。ここで用いる有機ハロゲン化物とし ては有機銀塩と反応しハロゲン化銀を生成する化合物で 有ればいかなる物でもよいが、N-ハロゲノイミド(N-ブ ロモスクシンイミドなど)、ハロゲン化4級窒素化合物 (臭化テトラブチルアンモニウムなど)、ハロゲン化4級 窒素塩とハロゲン分子の会合体(過臭化臭化ピリジニウ ム)などが挙げられる。無機ハロゲン化合物としては有 機銀塩と反応しハロゲン化銀を生成する化合物で有れば いかなる物でもよいが、ハロゲン化アルカリ金属または アンモニウム(塩化ナトリウム、臭化リチウム、沃化カ リウム、臭化アンモニウムなど)、ハロゲン化アルカリ 土類金属(臭化カルシウム、塩化マグネシウムなど)、ハ ロゲン化遷移金属(塩化第2鉄、臭化第2銅など)、ハロゲ ン配位子を有する金属錯体(臭化イリジウム酸ナトリウ ム、塩化ロジウム酸アンモニウムなど)、ハロゲン分子 (臭素、塩素、沃素)などがある。また、所望の有機無機 ハロゲン化物を併用しても良い。

【0146】本発明でハライデーションする際のハロゲ ン化物の添加量としては有機銀塩1モル当たりハロゲン 原子として1mモル~500mモルが好ましく、10mモル~250 mモルがさらに好ましい。

【0147】本発明の熱現像記録材料には有機銀塩のた

` --

40

50

めの還元剤を含むことが好ましい。有機銀塩のための還元剤は、銀イオンを金属銀に還元する任意の物質、好ましくは有機物質であってよい。フェニドン、ハイドロキノンおよびカテコールなどの従来の写真現像剤は有用であるが、ヒンダードフェノール還元剤が好ましい。還元剤は、画像形成層を有する面の銀1モルに対して5~50モル%含まれることが好ましく、10~40モル%で含まれることがさらに好ましい。還元剤の添加層は画像形成層を有する面のいかなる層でも良い。画像形成層以外の層に添加する場合は銀1モルに対して10~50モル%と多めに使用することが好ましい。また、還元剤は現像時のみ有効に機能を持つように誘導化されたいわゆるプレカーサーであってもよい。

【0148】有機銀塩を利用した熱現像記録材料におい ては広範囲の還元剤が特開昭46-6074号、同47-1238号、 同47-33621号、同49-46427号、同49-115540号、同50-14 334号、同50-36110号、同50-147711号、同51-32632号、 同51-1023721号、同51-32324号、同51-51933号、同52-8 4727号、同55-108654号、同56-146133号、同57-82828 号、同57-82829号、特開平6-3793号、米国特許3,667,95 86号、同3,679,426号、同3,751,252号、同3,751,255 号、同3,761,270号、同3,782,949号、同3,839,048号、 同3,928,686号、同5,464,738号、独国特許2321328号、 欧州特許692732号などに開示されている。例えば、フェ ニルアミドオキシム、2-チエニルアミドオキシムおよび p-フェノキシフェニルアミドオキシムなどのアミドオキ シム;例えば4-ヒドロキシ-3.5-ジメトキシベンズアル デヒドアジンなどのアジン; 2,2'-ビス(ヒドロキシメチ ル)プロピオニル-β-フェニルヒドラジンとアスコルビ ン酸との組合せのような脂肪族カルボン酸アリールヒド ラジドとアスコルビン酸との組合せ;ポリヒドロキシベ ンゼンと、ヒドロキシルアミン、レダクトンおよび/ま たはヒドラジンの組合せ(例えばハイドロキノンと、ビ ス(エトキシエチル)ヒドロキシルアミン、ピペリジノへ キソースレダクトンまたはホルミル-4-メチルフェニル ヒドラジンの組合せなど);フェニルヒドロキサム酸、p -ヒドロキシフェニルヒドロキサム酸およびβ-アリニン ヒドロキサム酸などのヒドロキサム酸;アジンとスルホ ンアミドフェノールとの組合せ(例えば、フェノチアジ ンと2,6-ジクロロ-4-ベンゼンスルホンアミドフェノー ルなど);エチル-α-シアノ-2-メチルフェニルアセテー ト、エチル $-\alpha$ -シアノフェニルアセテートなどの α -シ アノフェニル酢酸誘導体;2,2'-ジヒドロキシ-1,1'-ビ ナフチル、6,6'-ジブロモ-2,2'-ジヒドロキシ-1,1'-ビ ナフチルおよびビス(2-ヒドロキシ-1-ナフチル)メタン に例示されるようなビス- β -ナフトール;ビス- β -ナフ トールと1,3-ジヒドロキシベンゼン誘導体(例えば、2,4 -ジヒドロキシベンゾフェノンまたは2',4'-ジヒドロキ シアセトフェノンなど)の組合せ;3-メチル-1-フェニル -5-ピラゾロンなどの、5-ピラゾロン;ジメチルアミノ

ヘキソースレダクトン、アンヒドロジヒドロアミノヘキ ソースレダクトンおよびアンヒドロジヒドロピペリドン ヘキソースレダクトンに例示されるようなレダクトン; 2.6-ジクロロ-4-ベンゼンスルホンアミドフェノールお よびp-ベンゼンスルホンアミドフェノールなどのスルホ ンアミドフェノール還元剤;2-フェニルインダン-1,3-ジオンなど; 2,2-ジメチル-7-t-ブチル-6-ヒドロキシ クロマンなどのクロマン;2,6-ジメトキシ-3,5-ジカル ボエトキシ-1,4-ジヒドロピリジンなどの1,4-ジヒドロ ピリジン;ビスフェノール(例えば、ビス(2-ヒドロキシ -3-t-ブチル-5-メチルフェニル)メタン、2,2-ビス(4-ヒ ドロキシ-3-メチルフェニル)プロパン、4,4-エチリデン -ビス(2-t-ブチル-6-メチルフェノール)、1,1,-ビス(2 -ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチル ヘキサンおよび2,2-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフ ェニル)プロパンなど);アスコルビン酸誘導体(例え ば、パルミチン酸1-アスコルビル、ステアリン酸アスコ ルビルなど);ならびにベンジルおよびビアセチルなど のアルデヒドおよびケトン;3-ピラゾリドンおよびある 種のインダン-1,3-ジオン;クロマノール(トコフェロー

82

【0149】本発明の還元剤は、溶液、粉末、固体微粒子分散物などいかなる方法で添加してもよい。固体微粒子分散は公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振動ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微粒子分散する際に分散助剤を用いてもよい。

ルなど)などがある。特に好ましい還元剤としては、ビ

スフェノール、クロマノールである。

【0150】画像を向上させる「色調剤」として知られる添加剤を含むと光学濃度が高くなることがある。また、色調剤は黒色銀画像を形成させるうえでも有利になることがある。色調剤は画像形成層を有する面に銀1モル当たりの0.1~50モル%の量含まれることが好ましく、0.5~20モル%含まれることがさらに好ましい。また、色調剤は現像時のみ有効に機能を持つように誘導化されたいわゆるプレカーサーであってもよい。

【0151】有機銀塩を利用した熱現像記録材料においては広範囲の色調剤が特開昭46-6077号、同47-10282号、同49-5019号、同49-5020号、同49-91215号、同49-91215号、同50-2524号、同50-32927号、同50-67132号、同50-67641号、同50-114217号、同51-3223号、同51-27923号、同52-14788号、同52-99813号、同53-1020号、同53-76020号、同54-156524号、同54-156525号、同61-183642号、特開平4-56848号、特公昭49-10727号、同54-20333号、米国特許3,080,254号、同3,446,648号、同3,782,941号、同4,123,282号、同4,510,236号、英国特許1380795号、ベルギー特許841910号などに開示されている。色調剤の例は、フタルイミドおよびN-ヒドロキシフタルイミド;スクシンイミド、ピラゾリン-5-オン、ならびにキナゾリノン、3-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン、1-フ



ェニルウラゾール、キナゾリンおよび2,4-チアゾリジン ジオンのような環状イミド;ナフタルイミド(例えば、N -ヒドロキシ-1,8-ナフタルイミド);コバルト錯体(例え ば、コバルトヘキサミントリフルオロアセテート);3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール、2,4-ジメルカプトピ リミジン、3-メルカプト-4,5-ジフェニル-1,2,4-トリア ゾールおよび2,5-ジメルカプト-1,3,4-チアジアゾール に例示されるメルカプタン;N-(アミノメチル)アリール ジカルボキシイミド、(例えば、(N, N-ジメチルアミノメ チル)フタルイミドおよびN, N-(ジメチルアミノメチル)- 10 ナフタレン-2,3-ジカルボキシイミド);ならびにブロッ ク化ピラゾール、イソチウロニウム誘導体およびある種 の光退色剤(例えば、N, N'-ヘキサメチレンビス(1-カル バモイル-3,5-ジメチルピラゾール)、1,8-(3,6-ジアザ オクタン) ビス(イソチウロニウムトリフルオロアセテー ト)および2-トリプロモメチルスルホニル)-(ベンゾチア ゾール));ならびに3-エチル-5[(3-エチル-2-ベンゾチ アゾリニリデン)-1-メチルエチリデン]-2-チオ-2,4-オ キサゾリジンジオン;フタラジノン、フタラジノン誘導 体もしくは金属塩、または4-(1-ナフチル)フタラジノ ン、6-クロロフタラジノン、5,7-ジメトキシフタラジノ ンおよび2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオンなどの誘 導体;フタラジノンとフタル酸誘導体(例えば、フタル 酸、4-メチルフタル酸、4-ニトロフタル酸およびテトラ クロロ無水フタル酸など)との組合せ;フタラジン、フ タラジン誘導体もしくは金属塩、または4-(1-ナフチル) フタラジン、6-クロロフタラジン、5,7-ジメトキシフタ ラジンおよび2,3-ジヒドロフタラジンなどの誘導体;フ タラジンとフタル酸誘導体(例えば、フタル酸、4-メチ ルフタル酸、4-ニトロフタル酸およびテトラクロロ無水 フタル酸など)との組合せ;キナゾリンジオン、ベンズ オキサジンまたはナフトオキサジン誘導体;色調調節剤 としてだけでなくその場でハロゲン化銀生成のためのハ ライドイオンの源としても機能するロジウム錯体、例え ばヘキサクロロロジウム(III)酸アンモニウム、臭化ロ ジウム、硝酸ロジウムおよびヘキサクロロロジウム(II 1)酸カリウムなど;無機過酸化物および過硫酸塩、例え ば、過酸化二硫化アンモニウムおよび過酸化水素;1.3-ベンズオキサジン-2,4-ジオン、8-メチル-1,3-ベンズ オキサジン-2,4-ジオンおよび6-ニトロ-1,3-ベンズオキ 40 サジン-2,4-ジオンなどのベンズオキサジン-2,4-ジオ ン;ピリミジンおよび不斉-トリアジン(例えば、2,4-ジ ヒドロキシピリミジン、2-ヒドロキシ-4-アミノピリミ ジンなど)、アザウラシル、およびテトラアザペンタレ ン誘導体(例えば、3,6-ジメルカプト-1,4-ジフェニル-1 H, 4H-2, 3a, 5, 6a-テトラアザペンタレン、および1, 4-ジ (o-クロロフェニル)-3,6-ジメルカプト-1H,4H-2,3a,5,6 a-テトラアザペンタレン) などがある。

【0152】本発明では色調剤は、溶液、粉末、固体微 粒子分散物などいかなる方法で添加してもよい。固体微 50 粒子分散は公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振 動ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミ ル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微粒子 分散する際に分散助剤を用いてもよい。

84

【0153】本発明における画像形成層のバインダーと しては、よく知られている天然または合成樹脂、例え ば、ゼラチン、ポリビニルアセタール、ポリビニルクロ リド、ポリビニルアセテート、セルロースアセテート、 ポリオレフィン、ポリエステル、ポリスチレン、ポリア クリロニトリル、ポリカーボネートなどから任意のもの を選択することができる。当然ながら、コポリマーおよ びターポリマーも含まれる。好ましいポリマーは、ポリ ビニルブチラール、プチルエチルセルロース、メタクリ レートコポリマー、無水マレイン酸エステルコポリマ ー、ポリスチレンおよびブタジエン-スチレンコポリマ ーである。必要に応じて、これらのポリマーを2種また はそれ以上組合せて使用することができる。そのような ポリマーは、成分をその中に保持するのに十分な量で使 用される。すなわち、バインダーとして機能するのに効 果的な範囲で使用される。効果的な範囲は、当業者が適 切に決定することができる。少なくとも有機銀塩を保持 する場合の目安として、バインダー対有機銀塩の割合 は、15:1~1:2、特に8:1~1:1の範囲が好ましい。 【0154】また、本発明の画像形成層のうち少なくと も1層は以下に述べるポリマーラテックスを全バインダ ーの50wt%以上含有する画像形成層であっても良い。以 降この画像形成層を「本発明の画像形成層」、バインダ ーに用いるポリマーラテックスを「本発明のポリマーラ テックス」と表す。ただしここで言う「ポリマーラテッ クス」とは水不溶な疎水性ポリマーが微細な粒子として 水溶性の分散媒中に分散したものである。分散状態とし てはポリマーが分散媒中に乳化されているもの、乳化重 合されたもの、ミセル分散されたもの、あるいはポリマ

「合成ラテックスの応用(杉村孝明、片岡靖男、鈴木聡 一、笠原啓司編集、高分子刊行会発行(1993))」、「合 成ラテックスの化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(19 70))」などに記載されている。分散粒子の平均粒径は1 ~50000nm、より好ましくは5~1000nm程度の範囲が好ま しい。分散粒子の粒径分布に関しては特に制限は無く、 広い粒径分布を持つものでも単分散の粒径分布を持つも のでもよい。

一分子中に部分的に親水的な構造を持ち分子鎖自身が分

子状分散したものなどいずれでもよい。なお本発明のポ

リマーラテックスについては「合成樹脂エマルジョン

(奥田平、稲垣寬編集、高分子刊行会発行(1978))」、

【0155】本発明のポリマーラテックスとしては通常 の均一構造のポリマーラテックス以外、いわゆるコア/ シェル型のラテックスでもよい。この場合コアとシェル はガラス転移温度を変えると好ましい場合がある。

【0156】本発明のポリマーラテックスの最低造膜温



度(MFT)は-30℃~90℃、より好ましくは0℃~70℃程度 である。最低造膜温度をコントロールするために造膜助 剤を添加してもよい。造膜助剤は可塑剤ともよばれポリ マーラテックスの最低造膜温度を低下させる有機化合物 (通常有機溶剤)で、例えば前述の「合成ラテックスの化 学(室井宗一著、高分子刊行会発行(1970))」に記載され ている。

85

【0157】本発明のポリマーラテックスに用いられる ポリマー種としてはアクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポ リエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ゴム系樹脂、塩化 10 ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリオレフィン樹 脂、またはこれらの共重合体などがある。ポリマーとし ては直鎖のポリマーでも枝分かれしたポリマーでも、ま た架橋されたポリマーでも良い。またポリマーとしては 単一のモノマーが重合したいわゆるホモポリマーでも良 いし、2種以上のモノマーが重合したコポリマーでも良 い。コポリマーの場合はランダムコポリマーでもブロッ クコポリマーでも良い。ポリマーの分子量は数平均分子 量で5000~1000000が好ましく、より好ましくは10000~ 100000程度である。分子量が小さすぎるものは画像形成 20 層の力学強度が不十分であり、大きすぎるものは成膜性 が悪く好ましくない。

【0158】本発明に用いられるポリマーラテックスの ポリマーは25℃60%RHでの平衡含水率が2wt%以下、より 好ましくは1wt%以下のものであることが好ましい。平衡 含水率の下限に特に制限はないが、0.01wt% が好ま しく、より好ましくは0.03wt%である。平衡含水率 の定義と測定法については、例えば「高分子工学講座1 4、高分子材料試験法(高分子学会編、地人書館)」など を参考にすることができる。

【0159】本発明の熱現像記録材料の画像形成層のバ インダーとして用いられるポリマーラテックスの具体例 としては以下のようなものがある。メチルメタクリレー ト/エチルアクリレート/メタクリル酸コポリマーのラ テックス、メチルメタクリレート/2エチルヘキシルア クリレート/スチレン/アクリル酸コポリマーのラテッ クス、スチレン/ブタジエン/アクリル酸コポリマーの ラテックス、スチレン/ブタジエン/ジビニルベンゼン /メタクリル酸コポリマーのラテックス、メチルメタク リレート/塩化ビニル/アクリル酸コポリマーのラテッ クス、塩化ビニリデン/エチルアクリレート/アクリロ ニトリル/メタクリル酸コポリマーのラテックスなど。 また、このようなポリマーは市販もされていて、以下の ようなポリマーが利用できる。例えばアクリル樹脂の例 として、セビアンA-4635, 46583、4601(以上ダイセル化 学工業 (株) 製)、Nipol Lx811、814、821、820、857 (以上日本ゼオン(株)製)など、ポリエステル樹脂とし ては、FINETEX ES650、611、675、850(以上大日本イン キ化学(株)製)、WD-size、WMS(以上イーストマンケミ カル製)など、ポリウレタン樹脂としてはHYDRAN AP10、

20、30、40(以上大日本インキ化学(株)製)など、ゴム 系樹脂としてはLACSTAR 7310K、3307B、4700H、7132C (以上大日本インキ化学(株)製)、Nipol Lx416、41 0、438C、2507、(以上日本ゼオン(株)製)など、塩化 ビニル樹脂としてはG351、G576(以上日本ゼオン(株) 製)など、塩化ビニリデン樹脂としてはL502、L513(以上 旭化成工業(株)製)など、オレフィン樹脂としてはケ ミパールS120、SA100(以上三井石油化学(株) 製)など を挙げることができる。これらのポリマーは単独で用い てもよいし、必要に応じて2種以上ブレンドして用いて も良い。

86

【0160】本発明の画像形成層は全バインダーの50wt %以上として上記ポリマーラテックスが好ましく用いら れるが、70wt%以上として上記ポリマーラテックスが用 いられることがより好ましい。

【0161】本発明の画像形成層には必要に応じて全バ インダーの50wt%以下の範囲でゼラチン、ポリビニルア ルコール、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセル ロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロ ピルメチルセルロースなどの親水性ポリマーを添加して も良い。これらの親水性ポリマーの添加量は画像形成層 の全バインダーの30wt%以下が好ましい。

【0162】本発明の画像形成層は水系の塗布液を塗布 後乾燥して調製することができる。ただし、ここで言う 「水系」とは塗布液の溶媒(分散媒)の30wt%以上が水で あることをいう。塗布液の水以外の成分はメチルアルコ ール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、メ チルセロソルブ、エチルセロソルブ、ジメチルホルムア ミド、酢酸エチルなどの水混和性の有機溶媒を用いるこ とができる。具体的な溶媒組成の例としては以下のよう なものがある。水/メタノール=90/10、水/メタノー ル=70/30、水/エタノール=90/10、水/イソプロパノ ール=90/10、水/ジメチルホルムアミド=95/5、水/ メタノール/ジメチルホルムアミド=80/15/5、水/メ タノール/ジメチルホルムアミド=90/5/5。(ただし数 字はwt%を表す。)

【0163】また、米国特許5,496,695号に記載の方法 を使用することもできる。

【0164】本発明の画像形成層の全バインダー量は0. 2~30g/m²、より好ましくは1~15g/m²の範囲が好まし い。本発明の画像形成層には架橋のための架橋剤、塗布 性改良のための界面活性剤などを添加してもよい。

【0165】本発明における増感色素としてはハロゲン 化銀粒子に吸着した際、所望の波長領域でハロゲン化銀 粒子を分光増感できるもので有ればいかなるものでも良 い。増感色素としては、シアニン色素、メロシアニン色 素、コンプレックスシアニン色素、コンプレックスメロ シアニン色素、ホロポーラーシアニン色素、スチリル色 素、ヘミシアニン色素、オキソノール色素、ヘミオキソ 50 ノール色素等を用いることができる。本発明に使用され

る有用な増感色素は例えばRESEARCH DISCLOSURE Item17 643IV-A項(1978年12月p. 23)、同Item1831X項(1979年8月p. 437)に記載もしくは引用された文献に記載されている。特に各種レーザーイメージャー、スキャナー、イメージセッターや製版カメラの光源の分光特性に適した分光感度を有する増感色素を有利に選択することができる。

87

【0166】赤色光への分光増感の例としては、He-Neレーザー、赤色半導体レーザーやLEDなどのいわゆる赤色光源に対しては、特開昭54-18726号に記載のI-1からI 10-38の化合物、特開平6-75322号に記載のI-1からI-35の化合物および特開平7-287338号に記載のI-1からI-34の化合物、特公昭55-39818号に記載の色素1から20、特開昭62-284343号に記載のI-1からI-37の化合物および特開平7-287338号に記載のI-1からI-34の化合物などが有利に選択される。

【0 1 6 7】750~1400 n mの波長領域の半導体レーザ 一光源に対しては、シアニン、メロシアニン、スチリ ル、ヘミシアニン、オキソノール、ヘミオキソノールお よびキサンテン色素を含む種々の既知の色素により、ス ペクトル的に有利に増感させることができる。有用なシ アニン色素は、例えば、チアゾリン核、オキサゾリン 核、ピロリン核、ピリジン核、オキサゾール核、チアゾ ール核、セレナゾール核およびイミダゾール核などの塩 基性核を有するシアニン色素である。有用なメロシアニ ン染料で好ましいものは、上記の塩基性核に加えて、チ オヒダントイン核、ローダニン核、オキサゾリジンジオ ン核、チアゾリンジオン核、バルビツール酸核、チアゾ リノン核、マロノニトリル核およびピラゾロン核などの 酸性核も含む。上記のシアニンおよびメロシアニン色素 において、イミノ基またはカルボキシル基を有するもの が特に効果的である。例えば、米国特許3,761,279号、 同3,719,495号、同3,877,943号、英国特許1,466,201 号、同1,469,117号、同1,422,057号、特公平3-10391 号、同6-52387号、特開平5-341432号、同6-194781号、 同6-301141号に記載されたような既知の色素から適当に 選択してよい。

【0168】本発明に用いられる色素の構造として特に好ましいものは、チオエーテル結合含有置換基を有するシアニン色素(例としては特開昭62-58239号、同3-138638号、同3-138642号、同4-255840号、同5-72659号、同5-72661号、同6-222491号、同2-230506号、同6-258757号、同6-317868号、同6-324425号、特表平7-500926号、米国特許5,541,054号に記載された色素)、カルボン酸基を有する色素(例としては特開平3-163440号、6-301141号、米国特許5,441,899号に記載された色素)、メロシアニン色素、多核メロシアニン色素や多核シアニン色素(特開昭47-6329号、同49-105524号、同51-127719号、同52-80829号、同54-61517号、同59-214846号、同60-6750号、同63-159841号、特開平6-35109号、同6-59381号、

同7-146537号、同7-146537号、特表平55-50111号、英国特許1,467,638号、米国特許5,281,515号に記載された色素)が挙げられる。

88

【0169】また、J-bandを形成する色素として米国特許5,510,236号、同3,871,887号の実施例5記載の色素、特開平2-96131号、特開昭59-48753号が開示されており、本発明に好ましく用いることができる。

【0170】これらの増感色素は単独に用いてもよく、2種以上組合せて用いてもよい。増感色素の組合せは特に、強色増感の目的でしばしば用いられる。増感色素とともに、それ自身分光増感作用をもたない色素あるいは可視光を実質的に吸収しない物質であって、強色増感を示す物質を乳剤中に含んでもよい。有用な増感色素、強色増感を示す色素の組合せおよび強色増感を示す物質はResearch Disclosure176巻17643(1978年12月発行)第23頁IVのJ項、あるいは特公昭49-25500号、同43-4933号、特開昭59-19032号、同59-192242号等に記載されている

【0171】本発明に用いられる増感色素は2種以上を併用してもよい。増感色素をハロゲン化銀乳剤中に添加させるには、それらを直接乳剤中に分散してもよいし、あるいは水、メタノール、エタノール、プロパノール、アセトン、メチルセロソルブ、2,2,3,3-テトラフルオロプロパノール、2,2,2-トリフルオロエタノール、3-メトキシ-1-プロパノール、3-メトキシ-1-ブタノール、1-メトキシ-2-プロパノール、N,N-ジメチルホルムアミド等の溶媒の単独もしくは混合溶媒に溶解して乳剤に添加してもよい。

【0172】また、米国特許3,469,987号明細書等に開 示されているように、色素を揮発性の有機溶剤に溶解 し、この溶液を水または親水性コロイド中に分散し、こ の分散物を乳剤中へ添加する方法、特公昭44-23389号、 同44-27555号、同57-22091号等に開示されているよう に、色素を酸に溶解し、この溶液を乳剤中に添加した り、酸または塩基を共存させて水溶液として乳剤中へ添 加する方法、米国特許3,822,135号、同4,006,025号明細 書等に開示されているように界面活性剤を共存させて水 溶液あるいはコロイド分散物としたものを乳剤中に添加 する方法、特開昭53-102733号、同58-105141号に開示さ れているように親水性コロイド中に色素を直接分散さ せ、その分散物を乳剤中に添加する方法、特開昭51-746 24号に開示されているように、レッドシフトさせる化合 物を用いて色素を溶解し、この溶液を乳剤中へ添加する 方法を用いることもできる。また、溶解に超音波を用い ることもできる。

【0173】本発明に用いる増感色素を本発明のハロゲン化銀乳剤中に添加する時期は、これまで有用であることが認められている乳剤調製のいかなる工程中であってもよい。例えば米国特許2,735,766号、同3,628,960号、50 同4,183,756号、同4,225,666号、特開昭58-184142号、

30

40



体微粒子分散は公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振動ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微粒子分散する際に分散助剤を用いてもよい。 【0178】本発明を実施するために必要ではないが、

90

【0178】本発明を実施するために必要ではないが、 乳剤層にカブリ防止剤として水銀(II)塩を加えることが 有利なことがある。この目的に好ましい水銀(II)塩は、 酢酸水銀および臭化水銀である。本発明に使用する水銀 の添加量としては、塗布された銀1モル当たり好ましく は1 n モル~1 m モル、さらに好ましくは10 n モル~ 100 μ モルの範囲である。

【0179】本発明の熱現像記録材料は髙感度化やカブ リ防止を目的として安息香酸類を含有しても良い。本発 明の安息香酸類はいかなる安息香酸誘導体でもよいが、 好ましい構造の例としては、米国特許4,784,939号、同 4,152,160号、特願平8-151242号、同8-151241号、同8-9 8051号などに記載の化合物が挙げられる。本発明の安息 香酸類は記録材料のいかなる部位に添加しても良いが、 添加層としては画像形成層を有する面の層に添加するこ とが好ましく、有機銀塩含有層に添加することがさらに 好ましい。本発明の安息香酸類の添加時期としては塗布 液調製のいかなる工程で行っても良く、有機銀塩含有層 に添加する場合は有機銀塩調製時から塗布液調製時のい かなる工程でも良いが有機銀塩調製後から塗布直前が好 ましい。本発明の安息香酸類の添加法としては粉末、溶 液、微粒子分散物などいかなる方法で行っても良い。ま た、増感色素、還元剤、色調剤など他の添加物と混合し た溶液として添加しても良い。本発明の安息香酸類の添 加量としてはいかなる量でも良いが、銀1モル当たり1 μ モル以上 2 モル以下が好ましく、1 mモル以上0.5モ ル以下がさらに好ましい。

【0180】本発明には現像を抑制あるいは促進させ現像を制御するため、分光増感効率を向上させるため、現像前後の保存性を向上させるためなどにメルカプト化合物、ジスルフィド化合物、チオン化合物を含有させることができる。

【0181】本発明にメルカプト化合物を使用する場合、いかなる構造のものでも良いが、Ar-SM、Ar-S-S-Arで表されるものが好ましい。式中、Mは水素原子またはアルカリ金属原子であり、Arは1個以上の窒素、イオウ、酸素、セレニウムもしくはテルリウム原子を有する芳香環基または縮合芳香環基である。好ましくは、これらの基中の複素芳香環はベンズイミダゾール、ナフスイミダゾール、ベンゾチアゾール、ナフトチアゾール、ベンズオキサゾール、ナフスオキサゾール、イングテルラゾール、イミダゾール、オキサゾール、ピラゾール、トリアゾール、チアジアゾール、テトラゾール、トリアジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、ピリジン、プリン、キノリンまたはキナゾリノンである。この複素芳香環は、例えば、ハロゲン(例え

同60-196749号等の明細書に開示されているように、ハロゲン化銀の粒子形成工程または/および脱塩前の時期、脱塩工程中および/または脱塩後から化学熟成の開始前までの時期、特開昭58-113920号等の明細書に開示されているように、化学熟成の直前または工程中の時期、化学熟成後、塗布までの時期の乳剤が塗布される前ならばいかなる時期、工程において添加されてもよい。また、米国特許4,225,666号、特開昭58-7629号等の明細書に開示されているように、同一化合物を単独で、または異種構造の化合物と組み合わせて、例えば粒子形成工程中と化学熟成工程中または化学熟成完了後とに分けたり、化学熟成の前または工程中と完了後とに分けたり、化学熟成の前または工程中と完了後とに分けたり、化学熟成の前または工程中と完了後とに分けるなどして分割して添加してもよく、分割して添加する化合物および化合物の組み合わせの種類を変えて添加してもよい。

【0174】本発明における増感色素の使用量としては感度やカブリなどの性能に合わせて所望の量でよいが、画像形成層のハロゲン化銀1モル当たり 10^{-6} ~1モルが好ましく、 10^{-4} ~ 10^{-1} モルがさらに好ましい。

【0175】本発明におけるハロゲン化銀乳剤または/ および有機銀塩は、カブリ防止剤、安定剤および安定剤 前駆体によって、付加的なカブリの生成に対して更に保 護され、在庫貯蔵中における感度の低下に対して安定化 することができる。単独または組合せて使用することが できる適当なカブリ防止剤、安定剤および安定剤前駆体 は、米国特許第2,131,038号および同第2,694,716号に記 載のチアゾニウム塩、米国特許第2,886,437号および同 第2,444,605号に記載のアザインデン、米国特許第2,72 8,663号に記載の水銀塩、米国特許第3,287,135号に記載 のウラゾール、米国特許第3,235,652号に記載のスルホ カテコール、英国特許第623,448号に記載のオキシム、 ニトロン、ニトロインダゾール、米国特許第2,839,405 号に記載の多価金属塩、米国特許第3,220,839号に記載 のチウロニウム塩、ならびに米国特許第2,566,263号お よび同第2,597,915号に記載のパラジウム、白金および 金塩、米国特許第4,108,665号および同第4,442,202号に 記載のハロゲン置換有機化合物、米国特許第4,128,557 号および同第4,137,079号、第4,138,365号および同第4, 459,350号に記載のトリアジンならびに米国特許第4,41 1,985号に記載のリン化合物などがある。

【0176】本発明に好ましく用いられるカブリ防止剤は有機ハロゲン化物であり、例えば、特開昭50-119624号、同50-120328号、同51-121332号、同54-58022号、同56-70543号、同56-99335号、同59-90842号、同61-129642号、同62-129845号、特開平6-208191号、同7-5621号、同7-2781号、同8-15809号、米国特許第5340712号、同6369000号、同63464737号に開示されているような化合物が挙げられる。

【0177】本発明のカブリ防止剤は、溶液、粉末、固 ラジン、ピリジン、プリン、キノリンまたはキナゾリノ 体微粒子分散物などいかなる方法で添加してもよい。固 50 ンである。この複素芳香環は、例えば、ハロゲン(例え

91

ば、BrおよびCl)、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、 アルキル(例えば、1個以上の炭素原子、好ましくは1~4 個の炭素原子を有するもの)およびアルコキシ(例えば、 1個以上の炭素原子、好ましくは1~4個の炭素原子を 有するもの)からなる置換基群から選択されるものを有 してもよい。メルカプト置換複素芳香族化合物として は、2-メルカプトベンズイミダゾール、2-メルカプトベ ンズオキサゾール、2-メルカプトベンゾチアゾール、2-メルカプト-5-メチルベンズイミダゾール、6-エトキシ-2-メルカプトベンゾチアゾール、2,2'-ジチオビス-ベン 10 ゾチアゾール、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール、4.5 -ジフェニル-2-イミダゾールチオール、2-メルカプトイ ミダゾール、1-エチル-2-メルカプトベンズイミダゾー ル、2-メルカプトキノリン、8-メルカプトプリン、2-メ ルカプト-4(3H)-キナゾリノン、7-トリフルオロメチル-4-キノリンチオール、2,3,5,6-テトラクロロ-4-ピリジ ンチオール、4-アミノ-6-ヒドロキシ-2-メルカプトピリ ミジンモノヒドレート、2-アミノ-5-メルカプト-1,3,4~ チアジアゾール、3-アミノ-5-メルカプト-1,2,4-トリア ゾール、4-ヒドキロシ-2-メルカプトピリミジン、2-メ ルカプトピリミジン、4,6-ジアミノ-2-メルカプトピリ ミジン、2-メルカプト-4-メチルピリミジンヒドロクロ リド、3-メルカプト-5-フェニル-1,2,4-トリアゾール、 2-メルカプト-4-フェニルオキサゾールなどが挙げられ るが、本発明はこれらに限定されない。

【0182】これらのメルカプト化合物の添加量として は乳剤層中に銀1モル当たり0.001~1.0モルの範囲が好 ましく、さらに好ましくは、銀の1モル当たり0.01~0.3 モルの量である。

【0183】本発明の熱現像記録材料には、造核剤の作 30 用を促進するような造核促進剤を含んでも良い。

【0184】本発明に用いられる造核促進剤としては、 アミン誘導体、オニウム塩、ジスルフィド誘導体または ヒドロキシメチル誘導体、ヒドロキサム酸誘導体、アシ ルヒドラジド誘導体、アクリロニトリル誘導体、水素供 与体などが挙げられる。以下にその例を列挙する。特開 平7-77783 号公報48頁2 行~37行に記載の化合物で、具 体的には49頁~58頁に記載の化合物A-1)~A-73)。 特開平7-84331 号に記載の(化21)、(化22) および (化23) で表される化合物で、具体的には同公報6 頁~ 8 頁に記載の化合物。特開平7-104426号に記載の一般式 [Na] および一般式[Nb]で表される化合物で、具 体的には同公報16頁~20頁に記載のNa-1~Na-22 の 化合物およびNb-1~Nb-12 の化合物。特願平7-3781 7 号に記載の一般式(1)、一般式(2)、一般式 (3) 、一般式(4)、一般式(5)、一般式(6) および 一般式(7)で表される化合物で、具体的には同明細書 に記載の1-1~1-19の化合物、2-1~2-22の化合物、3-1 ~3-36の化合物、4-1~4-5の化合物、5-1~5-41の化合 物、6-1~6-58の化合物および7-1~7-38の化合物。米国 50 特許第5545505号19頁43行~22頁3行に記載の化合物、米 国特許第5545507号17頁43行~18頁53行に記載の化合 物、米国特許第5545515号12頁31行~14頁14行に記載の 化合物、米国特許第5558983号16頁31行~17頁12行に記 載の化合物、WO特許97/11407号27頁4行〜32頁7行に記 載の化合物。特願平8-70908号記載の造核促進 剤。

92

【0185】本発明の造核促進剤は、水もしくは適当な 有機溶媒、例えばアルコール類(メタノール、エタノー ル、プロパノール、フッ素化アルコール)、ケトン類 (アセトン、メチルエチルケトン)、ジメチルホルムア ミド、ジメチルスルホキシド、メチルセロソルブなどに 溶解して用いることができる。

【0186】また、既によく知られている乳化分散法に よって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェ ート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタ レートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサノンな どの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作 製して用いることができる。あるいは固体分散法として 知られている方法によって、造核促進剤の粉末を水の中 にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波によって 分散し用いることができる。

【0187】本発明の造核促進剤は、支持体に対して画 像形成層側の層、すなわち画像形成層あるいは他のどの 層に添加してもよいが、画像形成層あるいはそれに隣接 する層に添加することが好ましい。

【0188】本発明の造核促進剤の添加量は銀1モルに 対し1×10⁻⁶~2×10⁻¹モルが好ましく、1×10⁻⁶~ 2×10⁻²モルがより好ましく、2×10⁻⁵~1×10⁻²モルが 最も好ましい。

【0189】本発明における画像形成層には、可塑剤お よび潤滑剤として多価アルコール(例えば、米国特許第 2,960,404号に記載された種類のグリセリンおよびジオ ール)、米国特許第2,588,765号および同第3,121,060号 に記載の脂肪酸またはエステル、英国特許第955.061号 に記載のシリコーン樹脂などを用いることができる。

【0190】本発明の熱現像記録材料は画像形成層の付 着防止などの目的で表面保護層を設けることができる。

【0191】本発明の表面保護層のバインダーとしては いかなるポリマーでもよいが、カルボン酸残基を有する ポリマーを100mg/m²以上5g/m²以下含むことが好まし い。ここでいうカルボキシル残基を有するポリマーとし ては天然高分子(ゼラチン、アルギン酸など)、変成天然 高分子(カルボキシメチルセルロース、フタル化ゼラチ ンなど)、合成高分子(ポリメタクリレート、ポリアクリ レート、ポリアルキルメタクリレート/アクリレート共 重合体、ポリスチレン/ポリメタクリレート共重合体な ど)などが挙げられる。こうしたポリマーのカルボキシ 残基の含有量としてはポリマー100g当たり10mmo1以上1. 4mol以下であることが好ましい。また、カルボン酸残基

はアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、有機 カチオンなどと塩を形成してもよい。

【0192】本発明の表面保護層としては、いかなる付着防止材料を使用してもよい。付着防止材料の例としては、ワックス、シリカ粒子、スチレン含有エラストマー性ブロックコポリマー(例えば、スチレン-ブタジエン-スチレン、スチレン-イソプレン-スチレン)、酢酸セルロース、セルロースアセテートブチレート、セルロースプロピオネートやこれらの混合物などがある。また、表面保護層には架橋のための架橋剤、塗布性改良のための10界面活性剤などを添加してもよい。

【0193】本発明における画像形成層もしくは画像形成層の保護層には、米国特許第3,253,921号、同第2,274,782号、同第2,527,583号および同第2,956,879号に記載されているような光吸収物質およびフィルター染料を使用することができる。また、例えば米国特許第3,282,699号に記載のように染料を媒染することができる。フィルター染料の使用量としては露光波長での吸光度が0.1~3が好ましく、0.2~1.5が特に好ましい。

【0194】本発明における画像形成層もしくは画像形成層の保護層には、艶消剤、例えばデンプン、二酸化チタン、酸化亜鉛、シリカ、米国特許第2,992,101号および同第2,701,245号に記載された種類のビーズを含むポリマービーズなどを含有することができる。また、乳剤面のマット度は星屑故障が生じなければいかようでも良いが、ベック平滑度が200秒以上10000秒以下が好ましく、特に300秒以上10000秒以下が好ましい。

【0195】本発明の熱現像写真用乳剤は、支持体上に 一またはそれ以上の層に含有される。一層の構成は有機 銀塩、ハロゲン化銀、現像剤およびバインダー、ならび に色調剤、被覆助剤および他の補助剤などの所望による 追加の材料を含まなければならない。二層の構成は、第 1乳剤層(通常は支持体に隣接した層)中に有機銀塩およ びハロゲン化銀を含み、第2層または両層中にいくつか の他の成分を含まなければならない。しかし、全ての成 分を含む単一乳剤層および保護トップコートを含んでな る二層の構成も考えられる。多色感光性熱現像写真材料 の構成は、各色についてこれらの二層の組合せを含んで よく、また、米国特許第4,708,928号に記載されている ように単一層内に全ての成分を含んでいてもよい。多染 40 料多色感光性熱現像写真材料の場合、各乳剤層は、一般 に、米国特許第4,460,681号に記載されているように、 各乳剤層(感光層)の間に官能性もしくは非官能性のバ リアー層を使用することにより、互いに区別されて保持 される。

【0196】本発明の画像形成層には色調改良、イラジエーション防止の観点から各種染料や顔料を用いることができる。本発明の画像記録層に用いる染料および顔料はいかなるものでもよいが、例えばカラーインデックス記載の顔料や染料があり、具体的にはピラゾロアゾール

染料、アントラキノン染料、アゾ染料、アゾメチン染 料、オキソノール染料、カルボシアニン染料、スチリル 染料、トリフェニルメタン染料、インドアニリン染料、 インドフェノール染料、フタロシアニンをはじめとする 有機顔料、無機顔料などが挙げられる。本発明に用いら れる好ましい染料としてはアントラキノン染料(例えば 特開平5-341441号記載の化合物1~9、特開平5-165147号 記載の化合物3-6~18および3-23~38など)、アゾメチン 染料(特開平5-341441号記載の化合物17~47など)、イン ドアニリン染料(例えば特開平5-289227号記載の化合物1 1~19、特開平5-341441号記載の化合物47、特開平5-165 147号記載の化合物2-10~11など)およびアゾ染料(特開 平5-341441号記載の化合物10~16)が挙げられる。これ らの染料の添加法としては、溶液、乳化物、固体微粒子 分散物、高分子媒染剤に媒染された状態などいかなる方 法でも良い。これらの化合物の使用量は目的の吸収量に よって決められるが、一般的に1m²当たり1μg以上1g以 下の範囲で用いることが好ましい。

【0197】本発明においてはアンチハレーション層を画像形成層に対して光源から遠い側に設けることができる。アンチハレーション層は所望の波長範囲での最大吸収が0.1以上2以下であることが好ましく、さらに好ましくは0.2以上1.5以下の露光波長の吸収であり、かつ処理後の可視領域においての吸収が0.001以上0.2未満であることが好ましく、さらに好ましくは0.001以上0.15未満の光学濃度を有する層であることが好ましい。

【0198】本発明でハレーション防止染料を使用する 場合、こうした染料は波長範囲で目的の吸収を有し、処 理後に可視領域での吸収が充分少なく、上記アンチハレ ーション層の好ましい吸光度スペクトルの形状が得られ ればいかなる化合物でも良い。例えば以下に挙げるもの が開示されているが本発明はこれに限定されるものでは ない。単独の染料としては特開昭59-56458号、特開平2-216140号、同7-13295号、同7-11432号、米国特許5,380, 635号記載、特開平2-68539号公報第13頁左下欄1行目か ら同第14頁左下欄9行目、同3-24539号公報第14頁左下欄 から同第16頁右下欄記載の化合物があり、処理で消色す る染料としては特開昭52-139136号、同53-132334号、同 56-501480号、同57-16060号、同57-68831号、同57-1018 35号、同59-182436号、特開平7-36145号、同7-199409 号、特公昭48-33692号、同50-16648号、特公平2-41734 号、米国特許4,088,497号、同4,283,487号、同4,548,89 6号、同5,187,049号がある。

【0199】本発明における熱現像記録材料は、支持体の一方の側に少なくとも1層の画像形成層を有し、他方の側にバック層を有する、いわゆる片面記録材料であることが好ましい。

【0200】本発明においては、搬送性改良のためにマット剤を添加しても良い。マット剤は、一般に水に不溶性の有機または無機化合物の微粒子である。マット剤と



96

リ(塩化ビニル)、ポリ(メタクリル酸)、コポリ(スチレ ン-無水マレイン酸)、コポリ(スチレン-アクリロニトリ ル)、コポリ(スチレン-ブタジエン)、ポリ(ビニルアセ タール)類(例えば、ポリ(ビニルホルマール)およびポリ (ビニルブチラール))、ポリ(エステル)類、ポリ(ウレタ ン)類、フェノキシ樹脂、ポリ(塩化ビニリデン)、ポリ (エポキシド)類、ポリ(カーボネート)類、ポリ(ビニル アセテート)、セルロースエステル類、ポリ(アミド)類 がある。バインダーは水もしくは有機溶媒またはエマル ジョンから被覆形成してもよい。

【0204】本発明においてバック層は、所望の波長範 囲での最大吸収が0.3以上2以下であることが好ましく、 さらに好ましくは0.5以上2以下の吸収であり、かつ処理 後の可視領域においての吸収が0.001以上0.5未満である ことが好ましく、さらに好ましくは0.001以上0.3未満の 光学濃度を有する層であることが好ましい。また、バッ ク層に用いるハレーション防止染料の例としては前述の アンチハレーション層と同じである。

【0205】米国特許第4,460,681号および同第4,374,9 21号に示されるような裏面抵抗性加熱層(backside resi stive heating layer)を画像記録性熱現像写真画像系に 使用することもできる。

【0206】本発明の画像形成層、保護層、バック層な ど各層には硬膜剤を用いても良い。硬膜剤の例として は、米国特許4,281,060号、特開平6-208193号などに記 載されているポリイソシアネート類、米国特許4,791,04 2号などに記載されているエポキシ化合物類、特開昭62-89048号などに記載されているビニルスルホン系化合物 類などが用いられる。

30 【0207】本発明には塗布性、帯電改良などを目的と して界面活性剤を用いても良い。界面活性剤の例として は、ノニオン系、アニオン系、カチオン系、フッ素系な どいかなるものも適宜用いられる。具体的には、特開昭 62-170950号、米国特許5,380,644号などに記載のフッ素 系高分子界面活性剤、特開昭60-244945号、特開昭63-18 8135号などに記載のフッ素系界面活性剤、米国特許3,88 5,965号などに記載のポリシロキ酸系界面活性剤、特開 平6-301140号などに記載のポリアルキレンオキサイドや アニオン系界面活性剤などが挙げられる。

【0208】本発明に用いられる溶剤の例としては新版 溶剤ポケットブック(オーム社、1994年刊)などに挙げら れるが、本発明はこれに限定されるものではない。ま た、本発明で使用する溶剤の沸点としては40℃以上180 ℃以下のものが好ましい。

【0209】本発明の溶剤の例としてはヘキサン、シク ロヘキサン、トルエン、メタノール、エタノール、イソ プロパノール、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エ チル、1,1,1-トリクロロエタン、テトラヒドロフラン、 トリエチルアミン、チオフェン、トリフルオロエタノー

しては任意のものを使用でき、例えば米国特許第1,939, 213号、同2,701,245号、同2,322,037号、同3,262,782 号、同3,539,344号、同3,767,448号等の各明細書に記載 の有機マット剤、同1,260,772号、同2,192,241号、同3, 257, 206号、同3, 370, 951号、同3, 523, 022号、同3, 769, 0 20号等の各明細書に記載の無機マット剤など当業界で良 く知られたものを用いることができる。例えば具体的に はマット剤として用いることのできる有機化合物の例と しては、水分散性ビニル重合体の例としてポリメチルア クリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリロ ニトリル、アクリロニトリル-α-メチルスチレン共重合 体、ポリスチレン、スチレン-ジビニルベンゼン共重合 体、ポリビニルアセテート、ポリエチレンカーボネー ト、ポリテトラフルオロエチレンなど、セルロース誘導 体の例としてはメチルセルロース、セルロースアセテー ト、セルロースアセテートプロピオネートなど、澱粉誘 導体の例としてカルボキシ澱粉、カルボキシニトロフェ ニル澱粉、尿素-ホルムアルデヒド-澱粉反応物など、公 知の硬化剤で硬化したゼラチンおよびコアセルベート硬 化して微少カプセル中空粒体とした硬化ゼラチンなど好 ましく用いることができる。無機化合物の例としては二 酸化珪素、二酸化チタン、二酸化マグネシウム、酸化ア ルミニウム、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、公知の方 法で減感した塩化銀、同じく臭化銀、ガラス、珪藻土な どを好ましく用いることができる。上記のマット剤は必 要に応じて異なる種類の物質を混合して用いることがで きる。マット剤の大きさ、形状に特に限定はなく、任意 の粒径のものを用いることができる。本発明の実施に際 しては 0.1μ m $\sim 30\mu$ mの粒径のものを用いるのが好まし い。また、マット剤の粒径分布は狭くても広くても良 い。一方、マット剤は塗膜のヘイズ、表面光沢に大きく 影響することから、マット剤作製時あるいは複数のマッ ト剤の混合により、粒径、形状および粒径分布を必要に 応じた状態にすることが好ましい。

【0201】本発明においてバック層のマット度として はベック平滑度が250秒以下10秒以上が好ましく、さら に好ましくは180秒以下50秒以上である。

【0202】本発明において、マット剤は熱現像記録材 料の最外表面層もしくは最外表面層として機能する層、 あるいは外表面に近い層に含有されるのが好ましく、ま たいわゆる保護層として作用する層に含有されることが 好ましい。

【0203】本発明においてバック層の好適なバインダ 一は透明または半透明で、一般に無色であり、天然ポリ マー合成樹脂やポリマーおよびコポリマー、その他フィ ルムを形成する媒体、例えば:ゼラチン、アラビアゴ ム、ポリ(ビニルアルコール)、ヒドロキシエチルセルロ ース、セルロースアセテート、セルロースアセテートブ チレート、ポリ(ビニルピロリドン)、カゼイン、デンプ ン、ポリ(アクリル酸)、ポリ(メチルメタクリル酸)、ポ 50 ル、パーフルオロペンタン、キシレン、n-ブタノール、

98

フェノール、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノ ン、酢酸ブチル、炭酸ジエチル、クロロベンゼン、ジブ チルエーテル、アニソール、エチレングリコールジエチ ルエーテル、N,N-ジメチルホルムアミド、モルホリン、 プロパンスルトン、パーフルオロトリブチルアミン、水 などが挙げられる。

【0210】本発明における熱現像用乳剤は、種々の支 持体上に被覆させることができる。典型的な支持体は、 ポリエステルフィルム、下塗りポリエステルフィルム、 ポリ(エチレンテレフタレート)フィルム、ポリエチレ 10 ンナフタレートフィルム、硝酸セルロースフィルム、セ ルロースエステルフィルム、ポリ (ビニルアセタール) フィルム、ポリカーボネートフィルムおよび関連するま たは樹脂状の材料、ならびにガラス、紙、金属などを含 む。可撓性基材、特に、バライタ紙、部分的にアセチル 化された、α-オレフィンポリマー、特にポリエチレ ン、ポリプロピレン、エチレン-ブテンコポリマーなど の炭素数2~10の α-オレフィンのポリマーによりコート された紙支持体が、典型的に用いられる。支持体は透明 であっても不透明であってもよいが、透明であることが 好ましい。

【0211】本発明の熱現像記録材料は、帯電防止また は導電性層、例えば、可溶性塩(例えば塩化物、硝酸塩 など)、蒸着金属層、米国特許第2,861,056号および同第 3,206,312号に記載のようなイオン性ポリマーまたは米 国特許第3,428,451号に記載のような不溶性無機塩など を含む層などを有してもよい。

【0212】本発明における熱現像記録材料を用いてカ ラー画像を得る方法としては特開平7-13295号10頁左欄4 3行目から11左欄40行目に記載の方法がある。また、カ ラー染料画像の安定剤としては英国特許第1,326,889 号、米国特許第3,432,300号、同第3,698,909号、同第3, 574,627号、同第3,573,050号、同第3,764,337号および 同第4,042,394号に例示されている。

【0213】本発明における熱現像写真乳剤は、浸漬コ ーティング、エアナイフコーティング、フローコーティ ングまたは、米国特許第2,681,294号に記載の種類のホ ッパーを用いる押出コーティングを含む種々のコーティ ング操作により被覆することができる。所望により、米 国特許第2,761,791号および英国特許第837,095号に記載*40

*の方法により2層またはそれ以上の層を同時に被覆する ことができる。

【0214】本発明における熱現像記録材料の中に追加 の層、例えば移動染料画像を受容するための染料受容 層、反射印刷が望まれる場合の不透明化層、保護トップ コート層および光熱写真技術において既知のプライマー 層などを含むことができる。本発明の記録材料はその材 料一枚のみで画像形成できることが好ましく、受像層等 の画像形成に必要な機能性層が別の材料とならないこと が好ましい。

【0215】本発明の熱現像記録材料はいかなる方法で 現像されても良いが、通常イメージワイズに露光した記 録材料を昇温して現像される。好ましい現像温度として は80~250℃であり、さらに好ましくは100~140℃であ る。現像時間としては1~180秒が好ましく、10~90秒が さらに好ましい。

【0216】本発明の熱現像記録材料はいかなる方法で 露光されても良いが、露光光源としてレーザー光が好ま しい。本発明によるレーザー光としては、ガスレーザ ー、YAGレーザー、色素レーザー、半導体レーザーなど が好ましい。また、半導体レーザーと第2高調波発生素 子などを用いることもできる。

【0217】本発明の熱現像記録材料が、感光性ハロゲ ン化銀を含まない場合、本発明の熱現像記録材料は、加 熱によって潜像形成することができる。加熱は、感熱へ ッドなどを使用して直接加熱する方法でも、記録材料中 に特定の波長を吸収して熱に変換する素材(染料、顔料 など)を存在させておき、間接的に加熱する方法でも良 い。この時使用される光源は、上記記載のレーザー光が 30 好ましい。さらに、これらを組合せることも可能であ る。また、加熱によって潜像形成する場合、第一段階の 加熱で潜像を形成し、第二段階で画像を形成するという 2段階の工程を有しても良いし、第一段階の加熱で画像 形成まで行うこともできる。

[0218]

【実施例】以下に実施例を示し、本発明を更に詳細に説 明するが、本発明はこれに限定されるものではない。ま ず、以下の実施例に用いる化合物の構造式を示す。

[0219]

【化9】



[0220]

【化10】

[0221] 【化11】

103

RF-1 (US5545515号に記載のCN-03)

[0222]【化12】 テルル化合物1

$$N$$
 N
 $CO_2C_2H_5$

[0223] 10 【化13】

RF-3 (US5635339号に記載のHET-02)

染料C

【0224】実施例1

(ハロゲン化銀粒子Aの調製) 水900mlにイナートゼラ チン7.5gおよび臭化カリウム10mgを溶解して温度35℃に てpHを3.0に合わせた後、硝酸銀74gを含む水溶液370ml と臭化カリウムと沃化カリウムとを94:6のモル比で含み K₃ [IrCl₆] を含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコント ロールダブルジェット法で10分間かけて添加した。〔Ir Cl。] ³ は銀1モルに対して3×10⁻⁷モルになるように添 加した。その後4-ヒドロキシ-6-メチル-1, 3, 3a, 7-テト ラザインデン0.3gを添加し、NaOHでpHを5に調整して平

87%の立方体沃臭化銀粒子を得た。この乳剤にゼラチン 凝集剤を用いて凝集沈降させ脱塩処理後フェノキシエタ ノール0.1gを加え、pH5.9、pAg7.5に調整した。

【0225】 (有機酸銀乳剤Aの調製) ベヘン酸10.6 g、蒸留水300mlを90℃で15分間混合し、激しく攪拌しな がらIN-NaOH水溶液31.1mlを15分かけて添加し、そのま ま1時間放置した後、30℃に降温した。次に、1N-リン 酸水溶液7mlを添加し、より激しく攪拌しながらN-ブロ モスクシンイミド (C-2) 0.13gを添加した後、あらかじ め調製したハロゲン化銀粒子Aをハロゲン化銀量が2.5m 均サイズ0.06 μm、投影面積変動係数8%、 {100} 面比率 50 モルとなるように添加した。さらに、1N-硝酸銀水溶液2





5m1を2分かけて連続添加し、そのまま90分間攪拌し続けた。この水系混合物にポリ酢酸ビニルの1.2重量%の酢酸ブチル溶液37gを添加して分散物のフロックを形成後、水を取り除き、更に2回の水洗と水の除去を行った。その後、ポリビニルブチラール(電気化学工業(株)製デンカブチラール#3000-K)の2.5wt%の酢酸ブチルとイソプロピルアルコール1:2混合溶液20gを攪拌しながら加えた。この後、こうして得られたゲル状の有機酸、ハロゲン化銀の混合物にポリビニルブチラール(電気化学工業(株)製デンカブチラール#4000-2)7.8g、2-ブタノン57gを添加しホモジナイザーで分散し、ベヘン酸銀塩乳剤(平均短径0.04 μ m、平均長径1 μ m、変動係数30%の針状粒子)を得た。

【0226】(乳剤層塗布液Aの調製)上記で得た有機 酸銀乳剤に銀1モル当たり以下の量となるように各薬品 を添加した。25℃でフェニルチオスルホン酸ナトリウム 10mg、増感色素Aを25mg、増感色素Bを20mg、増感色素C を18mg、2-メルカプト-5-メチルベンゾイミダゾール (C -1) 2g、4-クロロベンゾフェノン-2-カルボン酸 (C-3) 21.5g と2-ブタノン580g、ジメチルホルムアミド220gを 20 攪拌しながら添加し3時間放置した。ついで、4,6-ジト リクロロメチル-2-フェニルトリアジン (C-4) 4g、ジス ルフィド化合物Aを2g、1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3,5-ジ メチルフェニル)-3,5,5-トリメチルヘキサン (C-5) 170 g、テトラクロロフタル酸(C-7)5g、フタラジン(C-6) 15g、表30に記載の化合物を表30に記載の量、メ ガファックスF-176P(大日本インキ化学工業(株)製フ ッ素系界面活性剤) 1.1g、2-ブタノン590g、メチルイソ ブチルケトン10gを攪拌しながら添加した。

【0227】(乳剤面保護層塗布液Aの調製) CAB171-1 30 5S(イーストマンケミカル (株) 製酢酸酪酸セルロース) 75g、4-メチルフタル酸 (C-8) 5.7g、テトラクロロフタル酸無水物 (C-9) 1.5g、トリブロモメチルスルフォニルベンゼン (C-12) 8g、2-トリブロモメチルスルフォニルベンゾチアゾール (C-10) 6g、フタラゾン (C-11) 3 g、0.3gのメガファックスF-176P、シルデックスH31(洞海化学社製真球状シリカ平均サイズ3μm)2g、sumidur N 3500(住友バイエルウレタン社製ポリイソシアネート)6gを2-ブタノン3070gと酢酸エチル30gに溶解したものを調*

* 製した。

【0228】 (バック面を有した支持体の作成) ポリビニルブチラール (電気化学工業 (株) 製デンカブチラール#4000-2) 6g、 シルデックスH121 (洞海化学社製真球状シリカ平均サイズ 12μ m) 0.2g、シルデックスH51 (洞海化学社製真球状シリカ平均サイズ 5μ m) 0.2g、0.1g のメガファックスF-176Pを、2-プロパノール64gに攪拌しながら添加し溶解および混合させた。さらに、210mg の染料Aと210mgの染料Bをメタノール10gとアセトン20gに溶かした混合溶液および3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルへキシルイソシアネート0.8gを酢酸エチル6gに溶かした溶液を添加し塗布液を調製した。

106

【0229】両面が塩化ビニリデンを含む防湿下塗りからなるポリエチレンテレフタレートフィルム上にバック面塗布液を780nmの光学濃度0.7となるように塗布した。 【0230】上記のように調製した支持体上に乳剤層塗

布液を銀が2g/m²となるように塗布した後、乳剤面上に 乳剤面保護層塗布液を乾燥厚さ5μmとなるように塗布 し、熱現像記録材料のサンプルを作成した。

【0231】(露光、現像)780nmにピークを持つ干渉フィルターを介し、ステップウェッジを通して発光時間10⁴secのキセノンフラッシュ光で露光し、115℃で25秒間処理(現像)し、得られた画像の濃度を測定し特性曲線を得た。

【0232】 (硬調性の評価) 濃度0.3と3.0の点を結ぶ直線の傾きを階調ガンマとして示した。15以上であることが好ましい。

【0233】(保存性の評価)長時間の保存による写真性の変動を見積もるため、サンプルを50℃50%RHの条件下で5日間経時したときの感度変動を測定した。感度はDminより1.5高い濃度を与える露光量の対数値で評価した。

感度変化 (ΔS) = 感度 (50℃50%5日間経時サンプル) - 感度 (新品サンプル)

値が0に近いほど良好な性能である。結果を表30に示す。

[0234]

【表30】

実験	— A	一般式(I)の化合物		一般式(H)の化合物		比較化合物		ΔS	備考
No.	No.	添加量(mol/m²)	No.	添加量(mol/m ⁸)	No.	添加量(mol/m²)	カンマ		•10 5
1.1	*	_	-	_	RF-1	1.0×10 ⁻⁵	6.5	0.03	比較例
1-2	•	-	_		RF-1	8.0×10 ⁻⁵	13.4	0.15	比較例
1-3	-	· <u> </u>		•	RF-2	1.0×10^{-5}	5.8	0.04	比較例
1-4	_	-		_	RF-2	8.0×10^{-5}	13.4	0.16	比較例
1-5	_		_	_	RF-3	1.0×10 ⁻⁵	6.6	0.03	比較例
1-6		_	-	_	RF-3	8.0×10^{-5}	13.3	0.18	比較例
1-7	_		54a	1.0×10^{-6}	_	-	7.8	0.03	比較例
1-8	-	_	54a	8.0×10^{-6}		_	13.5	0.18	比較例
1-9	-		54a	0.6×10^{-5}	RF-1	0.5×10^{-5}	7.3	0.01	比較例
1-10	_	_	54a	0.5×10^{-8}	RF-2	0.5×10^{-5}	7.1	0.02	比較例
1-11	_	_	54a	0.5×10^{-5}	RF-3	0.5×10^{-5}	7.5	0.02	比較例
1-12	I-1a	1.0×10^{-6}	_		_	_	14.0	0.03	本発明
1-13	I-1c	1.0×10^{-6}	_	_	-		14.1	0.03	本発明
1-14	I-6b	1.0×10^{-5}	_	_	_		14.2	0.01	本発明
1-15	I-15b	1.0×10^{-5}			_	_	13.9	0.02	本発明
1-16	I-26a	1.0×10^{-5}	_	_		_	13.9	0.03	本発明
1-17	I-1a	0.5×10^{-5}	54a	0.5×10^{-5}	-	-	14.1	0.02	本発明
1-18	I-1c	0.5×10^{-6}	5 4 a	0.5×10^{-5}	_	· 	14.3	0.03	本発明
1-19	I-6b	0.5×10^{-5}	5 4 a	0.5×10^{-5}	_	_	14.4	0.02	本発明
1.20	I-15b	0.5×10^{-5}	54a	0.5×10^{-5}	_	_	13.8	0.04	本発明
1-21	I-26a	0.5×10^{-5}	54a	0.5×10 ⁻⁵		-	13.9	0.02	本発明
1-22	I-la	0.5×10^{-5}	58a	0.5×10^{-5}		_	14.5	0.02	本発明
1.23	l-la	0.5×10^{-5}	124a	0.5×10^{-5}	*anne	-	14.0	0.02	本発明
1-24	I-1a	0.5×10 ⁻⁵	125a	0.5 × 10 ⁻⁸			14.2	0.01	本発明

30

【0235】(結果)本発明の化合物を使用することにより、超硬調性、保存安定性を満足する熱現像記録材料を得ることができた。なお、本発明のサンプルは、経時前(新品)において、感度、Dmaxが十分高いものであった。

【0236】実施例2

43 4

(ハロゲン化銀粒子Bの調製) 水700mlにフタル化ゼラチン22gおよび臭化カリウム30mgを溶解して温度40℃にてpHを5.0に合わせた後、硝酸銀18.6gを含む水溶液159m1と臭化カリウムを含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で10分間かけて添加した。 K₃ (IrCl₆) *を8×10*モル/リットルと臭化カリウムを1モル/リットルで含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で30分かけて添加した。その後pH5.9、pAg8.0に調整した。

【0237】得られた粒子は、平均粒子サイズ0.07 μm、投影面積直径の変動係数8%、(100)面積率86%の立方体粒子であった。

【0238】上記のハロゲン化銀粒子Bを温度60℃に昇温して、銀1モル当たり8.5×10⁵モルのチオ硫酸ナトリウム、1.1×10⁵モルの2,3,4,5,6-ペンタフロロフェニルジフェニルスルフィンセレニド、2×10⁵モルのテルル化合物1、3.3×10⁵モルの塩化金酸、2.3×10⁴モルのチオシアン酸を添加して、120分間熟成した。その後、温度を50℃にして8×10⁴モルの増感色素Cを攪拌しながら添加し、更に、3.5×10²モルの沃化カリウムを添加して30分間攪拌し、30℃に急冷してハロゲン化銀粒子の調製を完了した。

【0239】 (有機酸銀微結晶分散物の調製) ベヘン酸 40g、ステアリン酸7.3g、蒸留水500mlを90℃で15分間混 合し、激しく攪拌しながら1N-NaOH水溶液187mlを15分か けて添加し、1N-硝酸水溶液61mlを添加して50℃に降温 した。次に、1N-硝酸銀水溶液124mlを添加してそのまま 30分間攪拌した。その後、吸引濾過で固形分を濾過し、 濾水の伝導度が30 μ S/c mになるまで固形分を水洗し た。こうして得られた固形分は、乾燥させないでウェッ トケーキとして取り扱い、乾燥固形分34.8g相当のウェ ットケーキに対して、ポリビニルアルコール12gおよび 水150mlを添加し、良く混合してスラリーとした。平均 直径0.5mmのジルコニアビーズ840gを用意してスラリー と一緒にベッセルに入れ、分散機(1/4G-サンドグライ ンダーミル:アイメックス(株)社製)にて5時間分散 し、体積加重平均1.5μmの有機酸銀微結晶分散物を得 た。粒子サイズの測定は、Malvern Instruments Ltd. 製 MasterSaizerXにて行った。

40 【0240】 (素材固体微粒子分散物の調製) テトラクロロフタル酸 (C-7)、4-メチルフタル酸 (C-8)、1,1-ビス (2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチルヘキサン (C-5)、フタラジン (C-6)、トリブロモメチルスルフォニルベンゼン (C-12) について固体微粒子分散物を調製した。

【0241】テトラクロロフタル酸に対して、ヒドロキシプロピルセルロース0.81gと水94.2mlとを添加して良く攪拌してスラリーとして10時間放置した。その後、平均直径0.5mmのジルコニアビーズを100mlとスラリーとを一緒にベッセルに入れて有機酸銀微結晶分散物の調製に

用いたものと同じ型の分散機で5時間分散してテトラク ロロフタル酸の固体微結晶分散物を得た。固体微粒子の 粒子サイズは70wt%が1.0μm以下であった。

109

【0242】その他の素材については所望の平均粒径を 得るために適宜分散剤の使用量および分散時間を変更し* * て、固体微粒子分散物を得た。

【0243】(乳剤層塗布液の調製)先に調製した有機 酸銀微結晶分散物に対して下記の各組成物を添加して乳 剤塗布液を調製した。

有機酸銀微結晶分散物

1 モル

ハロゲン化銀粒子B

0.05モル

バインダー: SBRラテックス

(LACSTAR 3307B大日本インキ化学工業(株)製)

430g

現像用素材:

テトラクロロフタル酸

5 g

1,1-ビス (2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル) -3,5,5-トリメチルヘキサ

98g

フタラジン

9.2g

トリブロモメチルフェニルスルホン

1 2 g

4-メチルフタル酸

7 g

表31に記載の化合物を表31に記載の量

【0244】なお、LACSTAR 3307Bはスチレンーブタジ エン系コポリマーのラテックスであり、分散粒子の平均 粒径は0.1~0.15 μm、ポリマーの25℃60% 20 布液を調製した。

※【0245】(乳剤保護層塗布液の調製)イナートゼラ チンに対して、下記の各組成物を添加して乳剤保護層塗

RHにおける平衡含水率は0.6wt%であった。

×

イナートゼラチン

10 g

界面活性剤A

0.26g

界面活性剤B

0.09g

シリカ微粒子 (平均粒径2.5 µm)

1,2-(ビスビニルスルホンアセトアミド)エタン

0.9g

0.3g64 g

【0246】 (バック面塗布液の調製) ポリビニルアル コールに対して、下記の各組成物を添加してバック面塗★

★布液を調製した。

ポリビニルアルコール

30g

染料C

5 g

250g

シルデックスΗ121 (洞海化学社製真球状シリカ平均サイズ12μm)

1.8g

【0247】上記のように調製した乳剤層塗布液をポリ エチレンテレフタレート支持体上に銀が1.6g/m²に なるように塗布した。その上に乳剤層保護層塗布液をゼ ラチンの塗布量が1.8g/m²になるように塗布した。 乾燥後、乳剤層と反対の面上にバック面塗布液を780 nmの光学濃度が0.7になるように塗布し、サンプルを☆40 【表31】

☆作成した。 【0248】 (写真性能の評価) 上記のサンプルを用い て、実施例1と同様に露光、現像、評価を行った。結果

を表31に示す。

[0249]



一般式(H)の化合物 一般式(I)の化合物 寒験 比較化合物 ガンマ ΔS 備考 添加量(mol/m²) 添加量(mol/m²) No. No. No. No. 添加量(mol/m²) RF-1 2.0×10^{-5} 比較例 2.1 6.3 0.02 RF-1 2.2 1.6×10^{-4} 13.3 0.16 比較例 RF-2 0.03 比較例 2-3 2.0×10-8 6.9 2.4 RF-2 1.6×10⁻⁴ 0.14 比較例 13.1 RF-3 2-5 2.0×10^{-6} 7.0 0.03 比較例 RF-3 1.6×10^{-4} 2.6 13.5 0.13 比較例 2.0×10^{-5} 2.7 56a 比較例 7.2 0.03 1.6×10^{-4} 2.8 56a 13.2 比較例 0.13 2-9 56a 1.0×10^{-6} RF-1 1.0×10.5 7.6 0.02 比較例 2-10 56a 1.0×10^{-5} RF-2 1.0 × 10.8 6.5 0.02 比較例 RF-3 2-11 56a 1.0×10^{-5} 1.0×10^{-5} 6.9 0.03 比較例 2.0×10.5 2-12 I-1b 14.1 0.03 本発明 2.0×10^{-5} 2-13 I-6a 14.3 0.02 本発明 2-14 I-15a 2.0×10.5 13.8 0.01 本発明 I-23a 2.0×10^{-5} 2-15 13.5 0.02 本発明 2-16 I-14b 2.0×10^{-5} 14.3 0.02 本発明 2-17 I-1b 1.0×10^{-5} 56a 1.0×10^{-6} 14.2 0.02 本発明 2-18 1.0×10^{-5} 56a 1.0×10^{-8} 14.8 本発明 I-6a 0.01 2-19 I-15a 1.0×10^{-5} 56a 1.0×10^{-5} 13.9 0.02 本発明 2-20 I-23a 1.0×10⁻⁸ 56a 1.0×10^{-8} 14.1 0.02 本発明 2-21 I-14b 1.0×10-5 56a 1.0×10^{-6} 14.5 0.02 本発明 2-22 I-1b 1.0×10-5 127c 1.0×10^{-8} 14.4 0.03 本発明

【0250】(結果)本発明の化合物を使用することにより、超硬調性、保存安定性を満足する熱現像記録材料を得ることができた。なお、本発明のサンプルは、経時前(新品)において、感度、Dmaxが十分高いもので*

 1.0×10^{-5}

 1.0×10^{-5}

129a

133e

 1.0×10^{-5}

 1.0×10^{-5}

2-23

2-24

I-1b

I-1b

*あった。

[0251]

【発明の効果】本発明によれば、高Dmaxで高感度であり、しかも硬調性が十分であり、保存性に優れる。

14.3

14.5

0.01

0.01

本発明

本発明